

# Contents

沿革・歴代所長 History / Former Directors	1
所長挨拶 Message from Director	2
<ol> <li>概要General Information</li> <li>1.1 研究所の概要Summary of the Research Institute</li> <li>1.2 主な成果 Notable Achievements</li> <li>1.3 研究所の研究組織 Organization</li> </ol>	·· 4 ·· 4
<ol> <li>1.3 研究所の研究組織 Organization</li> <li>2. 研究室紹介 Laboratory Introduction</li> </ol>	
知能化工学部門 Advanced Information Processing Division… 極微デバイス部門 Advanced Microdevices Division… 精機デバイス部門 Precision Machine Devices Division… 高機能化システム部門 Advanced Mechanical Systems Division… 先端材料部門 Advanced Materials Division… 共通 Common Division… フォトニクス集積システム研究センター Photonics Integration System Research Center… セキュアデバイス研究センター Secure Device Research Center… セキュアデバイス研究センター本客員研究部門 Secure Device Research Center (Guest Chair) セキュアデバイス研究センター準客員研究部門 Secure Device Research Center (Guest Chair) 知的財産利用支援システム客員研究部門 Intellectual Property Utilization System Division (Guest Chair) 先端フォトニクス客員研究部門 Advanced Photonics Division (Guest Chair)	<ul> <li>11</li> <li>13</li> <li>15</li> <li>17</li> <li>19</li> <li>20</li> <li>21</li> <li>22</li> <li>23</li> <li>24</li> <li>25</li> </ul>
3. 研究活動 Research Activity	26
3.1 創造研究棟と共同研究テーマ Creative Research Laboratory and Cooperative Research Projects 3.2 クリーンルーム Clean Rooms	26 27
4. その他 Others	28
<ul> <li>表1 研究系職員数 Number of Research Staff</li> <li>表2 敷地・建物 Site and Buildings</li> <li>表3 経費 Budget</li> <li>表4 大学院学生等員数 Number of Post Graduate Students</li></ul>	29 29
職員 Staff ······ すずかけ台キャンパスマップ Suzukakedai Campus Map······	30
99ルッロナインノンマム、A. Suzukakedal Campus Mab	31

1939 Dec. 精密機械研究所を創設 Research Laboratory of Precision Machinery (Res. Lab. of P M) was founded. (昭和14年12月) History 1944 Jan. 電子工学研究所を創設 Research Laboratory of Electronics (Res. Lab. of E) was founded. (昭和19年1月) 1946 Mar. 電子工学研究所を電気科学研究所に改称 Research Laboratory of Electronics renamed to Research Laboratory of Electrical Science (Res. Lab. of E S). (昭和21年3月) 1954 Apr. 上記2研究所を合併し精密工学研究所へ改組 These two Laboratories combined into Research Laboratory of Precision Machinery and Electronics (Res. Lab. of PME). (昭和29年4月) 1975 Sep. 東京工業大学長津田キャンパス開設に伴い現在地に移転 (昭和50年9月) Moved to Nagatsuta Campus. 英語名を"Precision and Intelligence Laboratory"に変更 1991 Apr. Changed owr English name to the Precision and Intelligence Laboratory (P& I Lab). (平成3年4月) **1993 Apr.** 5大部門化を中心に改組 Reorganized into 5 large divisions. (平成5年4月) 2000 Apr. マイクロシステム研究センターを設置 (平成12年4月) Microsystem Research Center was founded 2004 Apr. 大学の国立大学法人化に伴う組織変更 (平成16年4月) Reformation to National University Corporation. 2008 Apr. セキュアデバイス研究センターを設置 (平成20年4月) Secure Device Research Center was founded. 2010 Mar. マイクロシステム研究センター時限廃止 (平成22年3月) Microsystem Research Center period abolition. 2010 Apr. フォトニクス集積システム研究センターを新設 (平成22年4月) Photonics Integration System Research Center was established. 統合研究院が設置され附置研究所群の運営の統合化を開始 2010 Apr. (平成22年4月) Integrated Research Institute was established as a supervisory of multiple research insutitutes 精密機械研究所 佐々木 重 雄 (昭14) Res. Lab. P M Shigeo SASAKI (1939)歷代所長 電子工学研究所 Ш 本 勇 (昭19) Res. Lab. E Isamu YAMAMOTO (1944)電気科学研究所 本 勇 (昭21) Ш (1946) Res. Lab. E S Isamu YAMAMOTO 精密工学研究所 初代 海老原 敬 (昭29) (1954)吉 Res. Lab. P M E Keikichi EBIHARA The 1st 實 純 (昭33) 2代 吉 Junichi SANEYOSHI (1958) \_ The 2nd 3代 中 田 孝 (昭36) The 3rd Takashi NAKADA (1961)吉 純 實 (昭39) 4代 The 4th Junichi SANEYOSHI (1964) 5代 中 田 孝 (昭41) The 5th Takashi NAKADA (1966)房 近 (昭43) 6代 宮 田 Fusachika MIYATA (1968)The 6th 7代 中 (昭46)  $\blacksquare$ 曺 The 7th Minoru TANAKA (1971)8代 福 与 人 八 (昭49) Hitohiro FUKUYO (1974)The 8th \_ 9代 石 Ш 郎 (昭51) The 9th **Jiro ISHIKAWA** (1976)10代 池 邊 洋 (昭53) The 10th Yo IKEBE (1978)栄 百 (昭56) 11代 森 The 11th Eiji MORI (1981)12代 吉 本 勇 (昭59) The 12th Isamu YOSHIMOTO (1984) Motoyoshi OKUJIMA (1986) 13代 奥 嵨 基 良 (昭61) The 13th 14代 中 野 和 夫 (平1) (1989)The 14th Kazuo NAKANO

> 精密工学研究所 15代 梅 濹 清 彦 (平4) P&I Lab. (1991) The 15th Kiyohiko UMEZAWA (1992) 16代 伊 賀 健 (平7) Kenichi IGA (1995)The 16th 17代 下河邉 明 (平10) Akira SHIMOKOHBE (1998) The 17th 18代 上 羽 貞 行 (平13) The 18th Sadayuki UEHA (2001)19代 横 田 眞 (平18) Shinichi YOKOTA (2006)\_\_\_\_ The 19th 20代 小 林 功 郎 (平20) Kohroh KOBAYASHI (2008) The 20th 21代 北 條 春 夫 (平22) The 21st Haruo HOUJOH (2010)22代 佐 誠 (平24) 藤 The 22nd Makoto SATO (2012)23代 新 野 秀 憲 (平26) The 23rd Hidenori SHINNO (2014)

精密工学研究所(略称:精研)は、精密機械研究所(1939年創設)と電気科学研究所(1944年創設)が1954年 に合併した研究組織で、東京工業大学附置研究所の一つです。設立以来、精研は「精密工学における学理の究明 と応用」をミッションとして掲げ、古賀逸策教授(水晶振動子の研究)と中田孝教授(歯車工学と自動制御の研 究)の2名の日本学士院会員を輩出するとともに、さまざまな研究成果を創出し、産業界や学界の発展に多大な 貢献をしています。例えば、機械を作るための機械である工作機械の数値制御技術における我が国のルーツであ ることは良く知られています。最近では、東京工業大学の前学長である伊賀健一教授(面発光レーザの発明と実 用化の研究)が世界的に高く評価されています。

精研は機械工学,制御工学,電子工学,情報工学,材料工学といった広範な研究分野の教員から構成されてい ることが特徴です。1991年に「精密と知能を融合した新しい精密工学」の創成をめざして,英文名称を「Precision and Intelligence Laboratory (略称: P&I Lab.)」に変更し,研究対象と範囲を拡大しました。そして1993年 に従来の研究体制から知能化工学,極微デバイス,精機デバイス,高機能化システム,先端材料の5部門15研究 分野の体制に改組し,現在に至っています。精研のロゴ「テトラへドロン(正四面体)」は,それら5部門の緊密 な連携による異分野融合組織であることを象徴しています。精研には,加えて2000年に文部科学省COEプログ ラムから発展したマイクロシステム研究センター,2008年に安全・安心のためのデバイスの実現をめざしたセキ ュアデバイス研究センター,次いで客員部門の知的財産利用支援システム研究部門と先端フォトニクス研究部門 が設置されています。なお,マイクロシステム研究センターは,2010年に次世代光ネットワークの実現をめざし たフォトニクス集積システム研究センターに転換して,研究活動を推進しています。

この度,2014年4月1日付で精研の第23代所長に就任致しました。近年,大学を取り巻く環境は,劇的に変化 しています。環境変化に迅速に対応するため,東京工業大学では精研出身の三島良直学長の強力なリーダシップ の下で,大規模な大学改革実行プランが開始されています。この実行プランに対して精研は積極的に関わり,こ れまで以上に学内外におけるプレゼンスを高める所存です。また,産業界,学界,政府機関との緊密な連携を進 めながら新たな学術領域としての精密工学の創成,学理の究明と発展に貢献しようと考えています。皆様のご理 解とご支援をよろしくお願い申し上げます。



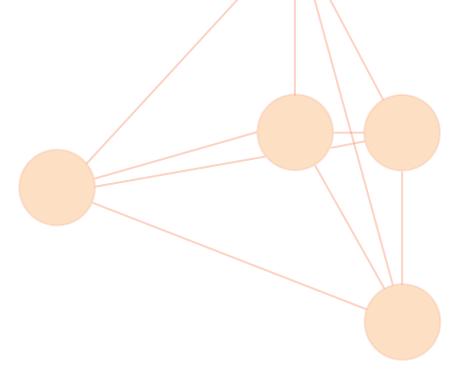


Precision and Intelligence Laboratory (P&I Lab) is one of the four research laboratories in Tokyo Institute of Technology, which was founded in 1954 with the name of "Research Laboratory of Precision Machinery and Electronics". The primary mission of the Lab has been the establishment of precision engineering and its industrial application. The Lab evolved to widen the target of the mission having the combination of a variety of research areas such as information, electronics, mechanics, Mechatronics and materials, and to lead interdisciplinary research. With a long history of the Lab, new research areas and fundamental technologies have made significant contributions by talented staff members to the welfare of the human society. Significant outcomes of the Lab include the temperature-independent quartz crystal oscillator by Prof. Issac Koga, the gear drive engineering and automatic control technology by Prof. Takashi Nakada, and the vertical cavity semiconductor lasers and their application by Prof. Ken-ichi Iga

(the former President of Tokyo Inst. Tech.) .

The Lab reformed its structure having five research divisions, i.e., Advanced Information Processing Div., Advanced Microdevices Div., Precision Machine Devices Div., Advanced Mechanical Systems Div. and Advanced Materials Div. in 1993. The Lab's present logo, which represents a regular tetrahedral structure in which each division is located at each of the apexes and the midst, indicates that the staff members of the Lab will both establish each specialty and enhance synergistic interaction between divisions. In addition to the core structure, Micro-System Research Center built in 2000 after the 21st Century COE program supported by the Ministry of Education ran for further development of Ultra-Parallel Opto-electronics, and have just renewed to Photonics Integration System Research Center. Also Secure Device Research Center was founded in 2008 as a new research center. The Lab has also collaborated with outer academic and industrial society by the guest research division such as Secure Devices, Intellectual Property Utilization System and Advanced Photonics to enhance the activity of the Lab.

The Lab is now facing to social demands to enhance further potential of research that can contribute to the sustainable world. With the leadership of the President Dr. Yoshinao Mishima, organizational reform is now carried out based on the actual reform plans which incorporate the university's strength. The Lab's achievements will further progress by coping with the university's action plan. In addition, the Lab is willing to make a strong effort to extend our research having diversity by doing basic and pioneering ones based on collaborative potential. On behalf of all the staff members of the Lab, I would like to appreciate any encouragement and support to our activities given for all of you.



#### 1.1 研究所の概要 About P&I Lab.

国立大学法人東京工業大学「精密工学研究所」は、3学部、6大学院研究科、4附置研究所、種々の研究教育施設ならびに センター等からなる東京工業大学の附置研究所の一つであり、物理・情報分野における研究を担っている。本研究所では、イ ンフォメーションテクノロジー(IT)、ナノテクノロジー(NT)、バイオテクノロジー(BT)およびこれらの融合あるい は複合した技術が、社会に大きな影響力を持ち、人類の発展・福祉の向上に大きく貢献するとの予見のもと、1990年代の初め から精密と知能の融合を旗印に研究を推進してきている。この大きな方向性のもとで、附置研究所の役目のひとつである、新 領域の開拓を目指す独創的シーズ指向の基盤技術研究と、異分野融合あるいは産学連携を指向するプロジェクト研究をバラン スよく進め、この分野でのセンターオブエクセレンスとなるべく機械工学、制御工学、電子工学、情報工学、材料工学の研究 者が協力して研究を推進している。

本研究所は、5大研究部門(知能化工学・極微デバイス・精機デバイス・高機能化システム・先端材料)、2研究センター(フォトニクス集積システム・セキュアデバイス)、2客員部門、ならびに共通施設と事務室で構成されている。5大研究部門は15の研究分野から構成されており、客員部門を含めたそれぞれの専門分野での基盤技術研究活動を進めるとともに、異なる分野の研究者が密接な協力態勢を組むことにより、共同研究やプロジェクト研究を進めている。

本研究所の教員は、先端的研究を基盤として、大学院総合理工学研究科の協力講座を担当し、大学院学生を対象とした学術 領域の講義を行うとともに、修士ならびに博士号の学位取得のための研究指導を行っている。共通施設と事務室はこのような 研究所の体制を支えている。

The Precision and Intelligence Laboratory is one of the four research laboratories belonging to the Tokyo Institute of Technology, which consists of three faculties, six graduate schools, four research laboratories and several research and education centers.

The laboratory has five divisions consisting of 15 research sections, two research centers, two guest chairs and several supporting facilities. It is an interdisciplinary research organization with staff members in mechanical, control, electronic, information, and materials engineering. Their activities are oriented toward "integration of precision and information technology" by combining their specialties of wide variety together, which requires a joint effort among researchers in different fields.

The faculty members are also engaged in education for graduate students, offering lectures and supervising researches toward doctor's and master's degrees.

#### 1.2 主な成果 Notable Achievements

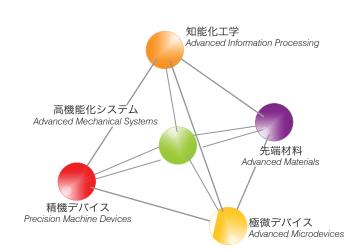
これまで、古賀逸策教授(水晶振動子の研究)、中田孝教授(歯車および自動制御の研究)という2名の学士院会員を生み出 しました。さらに、異なる研究者が共同してシナージ効果を発揮し、数値制御(NC)に関する研究開発で、我国の工作機械 やロボットの発展に貢献し、また静粛工学という新しい工学分野を開拓してきました。また近年の主要な業績の一つに、伊賀 健一教授(前本学学長・名誉教授)による「面発光レーザ」の発明と実用化があり、光情報通信のキーデバイスとして重要な 役割を果たしております。この業績が基となり、「超並列光エレクトロニクス」(代表:伊賀健一教授)が文部科学省の中核的 研究拠点(COE)形成プログラムの一つに選ばれました。2000年(平成12年)には、このプログラムの発展として、大容量 光通信システム、大容量光メモリや並列情報処理システムのための新しいデバイス及びシステムの開拓をミッションとするマ イクロシステム研究センターが設置され、2010年よりはフォトニクス集積システム研究センターと発展的に名称を変え、活発 な研究活動を展開しております。また2008年(平成20年)には、人類および社会の安全安心を支援する技術に取り組むセキュ アデバイス研究センターが設置され、研究活動を展開しております。

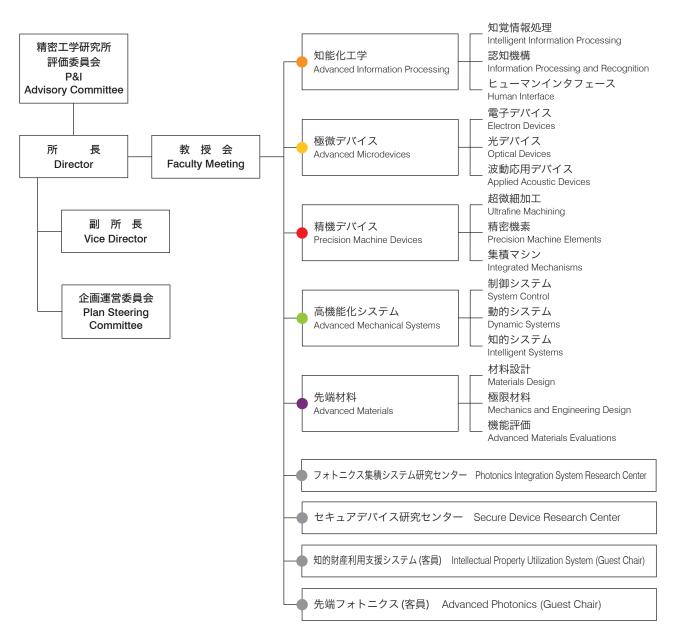
Our laboratory has produced many talented individuals so far. Among them are two members of the Japan Academy, Prof. Issac Koga for research on crystal oscillators and Prof. Takashi Nakada for research on gears and automatic control. Collaborative research among researchers of different fields has exerted synergy effects which have contributed to the development of machine and robotic engineering in Japan and also have pioneered a new engineering area, "Silence Amenity Engineering". One of the recent excellent achievements is invention and practical development of VCSELs (Vertical Cavity Surface Emitting Lasers), a key component for photonic information communication. Such work was done by Prof. Kenichi Iga, former president of Tokyo Institute of Technology now, when he was in our laboratory. "Ultra-Parallel Electronics" headed by Prof. Iga was selected as one of the Center of Excellence program by the Ministry of Culture and Education. In 2000, Micro-system Research Center was built as an extension of the program to investigate photonic devices and systems for high-capacity optical communication. System Research Center, In 2008, another new research center, Secure Device Research Center, was built to realize devices to support and assure security and safety of the human society.

## 1.3 組 織 Organization

本研究所は5つの研究大部門,フォトニクス集積システム研究センター,セキュアデバイス研究センター,2客員研究部門から構成されており,精密と知能:P&I (Precision and Intelligence)に関わる,先端的な研究を進めている。

This research laboratory is composed of five research divisions, Photonics Integration System Research Center, Secure Device Research Center, and two guest chairs, whose activities are directed toward developing advanced P&I (Precision & Intelligence) technology.





研究部門	研究分野	研究内容
知能化工学	知覚情報処理 認知機構 ヒューマンインタフェース	脳情報の数理解明とシステム論的実現 脳機能のモデル化と工学的, 医学的応用 人間・計算機コミュニケーションのための最先端情報工学 ヒューマンインタフェースとバーチャルリアリティ
極微デバイス	電子デバイス 光デバイス 波動応用デバイス	知的機能集積デバイス・回路・システムの研究 大容量・超高速光情報伝達のための要素の研究 光信号処理・光インターコネクト用光デバイス・サブシステムの研究 弾性波・光波応用デバイス・システムの研究
精機デバイス	超微細加工 精密機素 集積マシン	ナノ加工技術の確立 精密機械システムの実現とその性能評価・診断 高機能集積化機械の実現 センサ,アクチュエータの微小かつ高性能化
制御システム         高機能化システム         動的システム         知的システム		機械システムの総合ダイナミックスの精密な把握 MEMS/NEMSによる高機能メカニカルシステムの創成 高度な運動機能制御系の実現のための開発研究 機械システムの設計,製造,制御の自律化の研究
先端材料	材料設計       極限材料       機能評価	原子レベルからの材料機能設計法の開発 複合材料とそのマイクロ/ナノ構造制御による多機能化 材料の極限機能の追求とそれに基づく極限設計システムの確立 先端マイクロ/ナノ材料に対する評価法の理論と応用の開拓
● フォトニクス集積システム研究センター		新世代の光通信・情報システム実現に資する革新的な集積化デバイス の創成とそれに関する基礎技術の開拓
セキュアデバイス研	研究センター	人間及び社会の安全安心を支援するデバイス・機器・システムの開拓
知的財産利用支援多	システム(客員)	特許情報データベースの効率的な利用技術とその応用システムの開 発
先端フォトニクス	(客員)	未来のネットワークを支える光半導体集積技術の開発および環境・医 療応用

	Divisions	Sections	Research Fields
	Advanced Information	Intelligent Information Processing Information Processing	Mathematical science of brain information processing Modeling of brain function, and its application for engineering or medical systems
	Processing	and Recognition Human Interface	Advanced information technology for human/machine communication Human interface and virtual reality
		Electron Devices	Intelligent integrated electronic devices, circuits and systems Novel optical components for large capacity optical communication
	Advanced Microdevices	Optical Devices	systems Photonic integrated devices and subsystems for optical signal
		Applied Acoustic Devices	processing and interconnects Sensing actuators and measurement techniques based on ultrasonics
		Ultrafine Machining	Establishment of nano-fabricating technology
•	Precision Machine Devices	Precision Machine Elements	Realization of precision machine systems and the performance assessments Development of intelligent sensors, actuators and mechanisms
		Integrated Mechanisms	Development of microsensors, microactuators and MEMS
	Advensed	System Control	Observation of comprehensive dynamic behavior for complex mechanical systems
	Advanced Mechanical	Dynamic Systems	Creation of advanced mechanical systems by MEMS/NEMS Development of advanced motion control systems
	Systems	Intelligent Systems	Researches on autonomous designing, manufacturing, and control for mechanical systems
		Materials Design	Advanced materials design based on atomistic/crystallographic control Composite materials and their multi-functional architecture based on
	Advanced Materials	Mechanics and Engineering Design	micro-/nano-structural control. Mechanics and optimal design of advanced materials, and their structures of applications under extreme conditions
		Advanced Materials Evaluation	Development of new evaluation method for advanced micro-/nano-materials and their structures
	Photonics Integration System Research Center		Establish innovative photonics integrated devices and their basic technologies for new-generation photonics information and communication systems
	Secure Device Rese	earch Center	Development of devices, equipments and systems to support human and social security
	Intellectual Property (Guest Chair)	Utilization System	Development of patent information processing and its applications
	Advanced Photonic	s(Guest Chair)	Research and development on photonic integration technologies for future network and their Environmental and Medical Application

知能化工学部門	■研究分野	知覚情報処理、ヒューマンインタフェース	Odor Olfactory display
Advanced Information Processing Division	■研究目的・意義	ヒューマン嗅覚インタフェースを実現する	sensing Nakamoto Lab
知覚情報処理 Intelligent Information Processing 中本研究室 NAKAMOTO Group	■最近の研究課題 ■Section	<ul> <li>ヒューマン嗅覚インタフェースを実現する</li> <li>・ヒューマンインタフェース</li> <li>・嗅覚ディスプレイ</li> <li>・匂いセンシングシステム</li> <li>・感性情報処理</li> <li>・センサ情報処理</li> <li>・集積回路と組み込みシステム</li> <li>Sensory processing, human interface</li> <li>Realization of human olfactory interface</li> <li>・ Human interface</li> <li>・ Olfactory display</li> <li>・ Odor sensing system</li> <li>・ Kansei informatics</li> <li>・ Sensor information processing</li> <li>・ LSI design and its application to embedded system</li> </ul>	1. Odor sensing system The sensor array The
http://silvia.mn.ee.titech.ac.jp			
知能化工学部門 Advanced Information Processing Division	■研究分野 ■研究目的・意義	計算言語学,自然言語処理 言語の仕組みを数学的に解明し,テキストの 自動処理を実現する	Automatican fare statistican Automatican fare statistican Automatican fare statistican Automatican fare statistican Automatican fare Automatican fare Automatican A
知覚情報処理 Intelligent Information Processing 高村研究室 TAKAMURA Group	■最近の研究課題	<ul> <li>・ テキストにおける感情情報処理</li> <li>・ 文書要約手法の開発</li> <li>・ 語義の曖昧性解消</li> <li>・ 意味の数理表現の開発</li> <li>・ 言語の数理モデルの解明</li> </ul>	Rear the share have a set of an end of a set of
○日本の目的では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間では、1000年間に、1000年	■Section ■Objective	Computational Linguistics, Natural Language Processing <ul> <li>Elucidation of the mathematical structure of human languages</li> <li>Development of language processing framework</li> </ul>	大量の文書から文を選択し適切な順番で配置す ることにより、要約を生成する。 Sentences are selected out of numerous documents and the summary will be generated.
高村 大也 准教授 Assoc. Prof. Hiroya TAKAMURA takamura@pi.titech.ac.jp http://www.lr.pi.titech.ac.jp	■Current Topics	<ul> <li>Sentiment analysis of text</li> <li>Text summarization</li> <li>Word sense disambiguation</li> <li>Mathematical representation of sense</li> <li>Mathematical model of language</li> </ul>	
知能化工学部門 Advanced Information Processing Division	■研究分野	自然言語処理,知的情報提示,語学学習支援, テキストマイニング	blogの自動収集システム           データの収集         分析
認知機構 Information Processing and Recognition 奥村研究室 OKUMURA Group	<ul> <li>■研究目的・意義</li> <li>■最近の研究課題</li> </ul>	ことばを計算機で処理する技術とその応用シ ステムの開発 ・人間の言語理解のモデルを目指して(頑健な 自然言語の意味、文脈解析 に関する研究) ・テキスト情報の「わかりやすい」提示技術 ・障害者のコミュニケーション支援に関する研究 ・Animated agentの自然言語による制御 ・WWW上のテキストデータからのテキストマイニング ・機械学習,統計的手法に基づいた自然言語処理	
レンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェン	<ul><li>Section</li><li>Objective</li><li>Current Topics</li></ul>	<ul> <li>Natural Language Processing, Text Mining, Composition</li> <li>Development of the technique of natural language</li> <li>Incremental Language Understanding Model(R</li> <li>Automated Text Summarization.</li> <li>Development of Communication Assistive Tech</li> <li>Animation Control through Natural Language U</li> <li>Text Mining from the text data on the WWW.</li> <li>Statistical/Machine Learning-Based Natural Language</li> </ul>	ge processing and application systems Robust Semantic and Discourse Processing). Inology for People with Disabilities. Inderstanding.

知能化工学部門			
Advanced Information Processing Division	■研究分野 	生体信号処理、ヒューマンインタフェース	
	■研究目的・意義	脳活動計測信号を用いた脳情報の解読とその システム応用	
認知機構	■最近の研究課題	・脳波を用いた運動、言語、感情に関する脳情	
Information Processing and Recognition		報解読	
吉村研究室		・機能的核磁気共鳴画像法(fMRI)を用いた脳 情報解読	Actual EMG Estimated EMG
YOSHIMURA Group	_	・ブレインマシンインタフェース (ブレインコ	脳波から推定した筋電信号を利用した
		ンピュータインタフェース)	脳及から推定した防電信号を利用した 手首パワーアシストロボット
	■Section	Biosignal processing, Human interfaces	A power assist robot controlled by EMG signals estimated from EEG signals
	■Objective	Neural decoding of brain activities and its applications	signals estimated from EEG signals
<b>2</b> 045-924-5086 □ □ □ 2 010	■Current Topics	Decoding of motor, language, and emotional	
居室:R2-810 尾R2-16		information using electroencephalography	
吉村 奈津江 准教授		(EEG) <ul> <li>Decoding brain states from functional</li> </ul>	
Assoc. Prof. Natsue YOSHIMURA	_	magnetic resonance imaging	
yoshimura@pi.titech.ac.jp	-	Brain machine interfaces / Brain computer interfaces	
http://www.cns.pi.titech.ac.jp/Klab/			
知能化工学部門 Advanced Information Processing Division	■研究分野	ヒューマンインタフェース	
	■研究目的・意義	知覚情報処理メカニズムの解明とそのヒュー マンインタフェースへの応用	
ヒューマンインターフェース	■ 是近の研究部期	・人工現実感とVR環境	
Human Interface	■取刈り加九味度	・ハプティックインタフェース"SPIDAR"の研	
佐藤研究室		究開発 ・マルチモーダルな没入型VR環境の研究開発	
SATO Group		・コンピュータビジョンシステムの開発	
		・画像処理アルゴリズムの開発	計算機内に構築された三次元世界に「触れる」こ
	■Section	Human Interface	とができる装置,スパイダー:指先のキャップに 結ばれた糸の長さで位置を計測し,糸の張力で
	■Objective	Perceptual information processing and multi-modal Human interface	「触れた」時の力覚を表現する。
☎045-924-5050	■Current Topics	Virtual reality	3D Spatial Interface Device for Human- Computer Interaction, SPIDAR
居室:R2-514 夏 R2-13		Development of haptic display "SPIDAR".	
佐藤 誠 教授		<ul> <li>Human-scale virtual environment with multi-modal interaction.</li> </ul>	
Prof. Makoto SATO		Computer vision.	
msato@pi.titech.ac.jp	-	Image processing.	
http://sklab-www.pi.titech.ac.jp/			
知能化工学部門	■研究分野	ヒューマンインタフェース	
Advanced Information Processing Division			
	■研究日的・恴義	ヒューマンインタフェース, バーチャル・リア リティのためのロボティクス, シミュレーショ	
ヒューマンインターフェース		ン、モデリング	リアルタイム物理シミュレーションと動作生成
Human Interface	■最近の研究課題	・リアルタイム物理シミュレータの研究開発 ・ファブリック素材による柔軟ロボットの研	Real-time physics simulation and motion generation
長谷川研究室 HASEGAWA Group		究開発	Motors
	-	・力触覚のためのモデリング・レンダリング ・キャラクタやロボットの動作・行動の生成	
		・運動習得のための感覚フィードバック	Cotton bag for left arm
	■Section	Human Interface	たのであるかのないないないないであります。 芯まで柔らかいぬいぐるみロボットと内部構造
☎045-924-5049	■Objective	Robotics, simulation and modeling for human	Soft staffed robot soft to bone and its mechanism
居室:R2-624		interface and virtual reality.	
■ R2-20 ■ F公川 目 + 20	■Current Topics	<ul> <li>R&amp;D of real-time physics simulator.</li> <li>R&amp;D of soft robots made of fabrics.</li> </ul>	
長谷川 晶一 准教授 Assoc. Prof. Shoichi HASEGAWA		<ul> <li>Modeling and rendering for haptics.</li> </ul>	
hase@pi.titech.ac.jp	-	Motion and behavior generation for characters and robots.	材質感の触覚提示のための
http://haselab.net/	-	Sensory feedback for motor skills.	リアルタイム有限要素法 Real-time FEM for haptic display of material feeling



極微デバイス部門 Advanced Microdevices Division	■研究分野	集積回路	
電子デバイス	■研究目的・意義	超低消費電力を目指したGHz帯RF CMOS集積 回路技術の研究	
Electron Devices	■最近の研究課題	・Si ULSIにおけるGHz信号伝送配線技術の研究 ・スケーラブルRF CMOS集積回路の研究	RF CMOS Circuit Technology Sensor System
益研究室 MASU Group		<ul> <li>・ワイヤレスセンサネットワークシステムの 研究</li> <li>・異種機能集積設計プラットフォームの研究</li> </ul>	
	■Section	Integrated Circuit	Integrated MEMS Technology Sensor Technology
<b>2</b> 045-924-5010	■Objective	Development of GHz RF CMOS circuit technology for ultra-low power Si ULSI.	EV/2:7/0-/970HER
居室: S2-408 夏 S2-14	■Current Topics	<ul> <li>GHz Interconnect Technology for Si ULSI.</li> <li>Scalable RF CMOS Integrated Circuit Design.</li> </ul>	
益 一哉 教授 Prof. Kazuya MASU		Wireless Sensor Network System Design     Platform for Integration with Diverse	統合設計技術 新規ウエハシャトル技術 Co-Design Technology Wafer Shuttle Technology
masu.k.aa@m.titech.ac.jp		Functionalities.	
http://masu-www.pi.titech.ac.jp/			
極微デバイス部門 Advanced Microdevices Division	■研究分野	集積回路・RF CMOS回路技術	
電子デバイス	■研究目的・意義	実空間と情報空間を結ぶ集積回路・ハードウ ェア技術の創出	
Electron Devices	■最近の研究課題	・サイバーフィジカルシステム用センシング 技術	Inductor-less RF CMOS Transceiver Digitally-Controlled FBAR Oscillator
伊藤研究室 ITO Group		<ul> <li>・超低電力RFトランシーバ</li> <li>・CMOS/MEMS融合回路技術</li> <li>・集積回路における高速信号伝送技術</li> </ul>	Area Efficient CMOS LDO
	■Section	Integrated Circuit, RF CMOS Circuit	
■ 045-924-5010 居室: \$2-408 〒 \$2-14	■Objective	Research on integrated circuits and harware technology to connect real space and cyberspace	ビーン     ビー      ビー
伊藤浩之准教授	■Current Topics	<ul> <li>Sensing technology for cyber physical system</li> <li>Ultra low power RF transceivers.</li> </ul>	環境発電技術を利用したセンサネットワーク Sensor Network System using Energy Harvesting Technology
Assoc. Prof. Hiroyuki ITO		<ul> <li>CMOS/MEMS fusion circuit technology</li> <li>High speed signal transmission techniques</li> </ul>	
ito@pi.titech.ac.jp http://masu-www.pi.titech.ac.jp/		for integrated circuits	
極微デバイス部門 Advanced Microdevices Division	<ul><li>■研究分野</li><li>■研究目的・意義</li></ul>	超高速フォトニックネットワークシステム・ 光集積デバイス	Photonic Integrated Devices for Optical Signal Processing Si-Photonic Optical Serial-to-Parallel Converter
光デバイス		超高速フォトニックネットワークの高速・低 消費電力・高効率転送を実現する光集積デバ イス・システムの研究	1 Optials 84 MOIS 16 Ge-DDs, 16-parallel Elec. Out
Optical Devices	■最近の研究課題	<ul> <li>・超高速・高効率光信号処理技術</li> <li>・位相干渉を用いた超高速・低消費電力光イン</li> <li>ターフェース(シリアル・パラレル変換)回路とシリコン細線集積化</li> </ul>	1-8 bit-delay MZDis Heater Heater
植之原研究室 UENOHARA Group		・位相・強度制御・非線形現象による歪補償・ 信号再生・誤り訂正符号化技術 ・空間多重信号の多次元ノードによる高効率	
	Section	元スイッテンク・ 向波 致利用 Ultrafast Photonic Network and Photonic Integration Device	25 Ibit-delay MZDI output
	■Objective	Research on optical integration devices and systems for Photonic network with ultrafast, low power consumption, and high efficient transfer	00041 (000
☎045-924-5038 居室: R2-820 第 R2-43	■Current Topics	<ul> <li>Optical signal processing technique for high- speed and high efficiency</li> <li>Silicon-photonic interface circuit (serial-to- parallel converter) for application to optical</li> </ul>	5 <b>1</b> 7 7 11 15 <b>1</b> 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
植之原 裕行 教授		<ul><li>communication systems</li><li>Optical distortion compensation/ regeneration/</li></ul>	シリコンフォトニクス技術で作成した光シリア ル・パラレル変換回路と動作特性
Prof. Hiroyuki UENOHARA		forward error correction using phase/intensity control /nonlinear phenomenon	Layout, fabricated chip, and operating performance of a Silicon photonics optical
uenohara.h.aa@m.titech.ac.jp		Multi-dimensional optical mode with high efficient /frequency utilization switching for	serial-to-parallel converter
http://vcsel-www.pi.titech.ac.jp/		spatial division multiplexing signal	

極微デバイス部門 Advanced Microdevices Division	■研究分野	波動応用デバイス	Horn
波動応用デバイス Applied Acoustic Devices 中村研究室 NAKAMURA Group	<ul> <li>■研究目的・意義</li> <li>■最近の研究課題</li> <li>■Section</li> <li>■Objective</li> <li>■Current Topics</li> </ul>	<ul> <li>分布した量を高速測定するセンサシステムお よびそのアクチュエータとの融合</li> <li>超音波モータ・非接触搬送</li> <li>音場分布の光学的可視化手法</li> <li>新規音響材料</li> <li>光ファイパセンサ</li> <li>高速光コヒーレンストモグラフィー</li> <li>Applied Acoustic Devices</li> <li>Development of high-speed distributed sensor system and actuators</li> <li>Non-contact Ultrasonic Motors/Actuators.</li> <li>Optical Methods for Visualizing Acoustic Fields.</li> <li>New Acoustic Materials.</li> <li>Optical Fiber Sensors.</li> <li>High-speed Optical Coherence Tomography</li> </ul>	<image/>
極微デバイス部門 Advanced Microdevices Division 波動応用デバイス Applied Acoustic Devices 田原研究室 TABARU Group	<ul> <li>研究分野</li> <li>研究目的・意義</li> <li>最近の研究課題</li> <li>Section</li> <li>Objective</li> <li>Current Topics</li> </ul>	高分子圧電材料, 医用超音波 フィルム型高周波超音波トランスデューサの 開発と弾性計測への応用 ・高周波超音波トランスデューサ ・弾性計測 ・非線形音響 Polymer piezoelectric material, Medical ultrasound Development of film-type high-frequency ultrasonic transducer and elastic measurement system. ・High-frequency ultrasonic transducer ・Elastography ・Nonlinear acoustics	● for the formation of the form



精機デバイス部門			
Precision Machine Devices Division		⊥ マザーマシンの実現	
		加工学の確立	
超微細加工 Ultrafine Machining		ナノ加エマザーマシンの研究開発	
新野研究室	・誤差要は	生材料のナノ加工技術 因最小化構造に関する研究	
SHINNO Group	<ul> <li>・工作機構</li> <li>・製品開発</li> </ul>	戒の設計方法論 発方法論	
■Sect	ion Ultrafine I	Machining	加工環境制御超精密加工機(CAPSULE) Innovative mother machine for nano-machining
■Obje		tion of an innovative mother machine	
		p-machining hment of ultraprecision machining	
		ch and development of an innovative	
		machine for nano-machining. nachining technology of hard and	
新野 秀憲 教授 Prof. Hidenori SHINNO	brittle m		
shinno@pi.titech.ac.jp	<ul> <li>Design</li> </ul>	methodology for machine tool.	広域ナノパターンジェネレータ(ANGEL) Advanced nano-pattern generator with large work area
http://www.upm.pi.titech.ac.jp/	Product	t development methodology.	
精機デバイス部門      ■研究	分野    精密機素		Microphones
Precision Machine Devices Division		のダイナミックスや発生音の把握法	Sundawed
精密機素	と解析技	術	
相山成糸 Precision Machine Elements		を用いない実用的音源探査法 音場の計測による3次元音場推定	
北條研究室		ステムの音づくり 劻システムの振動計測と診断	Bound Intensity direction         Bound Intensity direction           表示機能一体型音響インテンシティプローブ
HOUJOH Group		周辺の流れの可視化	All-in-one probe displaying sound intensity vector
Sect	ion Precision	Machine Elements	1 42
■Obje		logy to observe and analyze the noise mics of machinery	
■Curr 會045-924-5078 居室: R2-414	1	al sound source localization without	
₩ R2-33	<ul> <li>Develop</li> </ul>	oment of 3-D sound field assessment	歯車の運動方向に逆って吸入される流れの可視 化結果
北條 春夫 教授	Sound	on 2-D sound measurement. creation for a geared system.	Flow sucked into space against moving direction.
Prof. Haruo HOUJOH hhoujoh@pi.titech.ac.jp		agnostics of a geared machinery. ation of air flow behavior at around	
http://www.ds.pi.titech.ac.jp/	gear me	esh.	
精機デバイス部門			
Precision Machine Devices Division			
	目的・意義 静粛化・ 騒音の解	低振動化のための機械装置の振動・ 析と計測	
精密機素 Precision Machine Elements		の振動挙動の詳細な把握と低振動設計	
松村研究室	・アクティ	達系用 遠心振子式動吸振器の開発 ィブ制振歯車装置の開発	
MATSUMURA Group	・機械装 デルの打	置の振動計測による多自由度振動モ 巴握法	動力伝達系用 遠心振子式動吸振器 Centrifugal Dynamic Damper for Gear System
		則による歯車加工精度の診断	
		Machine Elements	Actuator
■Obje		measurement of a machine and low machine design	
		ration gear design methodology.	
■ ▲ ▲ ■ ■ R2-34 松村 茂樹 准教授	<ul> <li>Active n</li> </ul>	gal Dynamic Damper for Transmission. Noise suppression of a gear system.	彩动到压带车并盖 (回车十中的4-14-14)
イムイン スロ 准教授 Assoc. Prof. Shigeki MATSUMURA		ation of dynamic properties of a e as multi DOF system.	能動制振歯車装置(回転方向駆動機構) Active Vibration Reduction Gear System (Rotational
smatsumu@pi.titech.ac.jp	<ul> <li>Vibratio</li> </ul>	n Diagnosis of gear tooth surface form ration measurment.	Motion)
http://www.ds.pi.titech.ac.jp/	ICIV FIJIW	ralion measument.	

精機デバイス部門 Precision Machine Devices Division	■研究分野 ■研究目的 · 意義	集積マシン 複合・集積化機械要素の実現と応用	
集積マシン Integrated Mechanisms	■最近の研究課題	<ul> <li>・磁気浮上技術を用いた人工心臓の研究開発</li> <li>・産業用磁気浮上遠心ポンプの開発</li> <li>・レーザ加工や放電加工用高速・多自由度アクチュエータの研究開発</li> </ul>	
進士研究室 SHINSHI Group	■Section	<ul> <li>・薄膜永久磁石を用いたMEMSデバイスの研究</li> <li>・薄膜永久磁石の微細加工・微細着磁法の研究</li> <li>Integrated Mechanisms</li> </ul>	
	■Objective	Realization and application of integrated machine devices	使い捨て磁気浮上遠心血液ポンプ Disposable centrifugal blood pump using Maglev technology
■ ■ ■ = 045-924-5095 居室:R2-316 〒 R2-38	■Current Topics	<ul> <li>Artificial hearts utilizing magnetic bearing technology</li> <li>Industrial maglev centrifugal pumps</li> <li>High-speed and multi-DOF actuators for laser cutting machining and electro discharge machining</li> </ul>	Permanent magnet
進士 忠彦 教授 Prof. Tadahiko SHINSHI		MEMS devices utilizing thin film permanent magnet	
shinshi@pi.titech.ac.jp		Micro machining and micro magnetization for thin film permanent magnet	レーザ加工機用6自由度磁気浮上アクチュエータ 6-DOF maglev actuator for laser cutting machine
http://www.nano.pi.titech.ac.jp/			o bor magior astation of fastroating machine

高機能化システム部門 Advanced Mechanical Systems Division	■研究分野	動的システム	高機能機械要素 Advanced mechanical elements
zu 44 x	■研究目的・意義	微小領域で作業を行う流体駆動形マイクロロ ボットなどの高機能動的システムの実現	3.0 mm Mali reed
動的システム			フレキシブルERマイクロバルブ
Dynamic Systems	■最近の研究課題	・機能性流体を応用したニューアクチュエータ ・高出力マイクロ流体パワー源	Flexible ER microvalve Placedenoid (1999) FIマイクロポンプ
吉田研究室		・流体パワーを用いた管内作業マイクロマシン	17 mm C C C Spinder electrode arrayon
YOSHIDA Group			交流電気浸透 マイクロポンプ AC electroosmosis
	■Section	Dynamic Systems	micropump
	■Objective	Realization of advanced mechanical systems	統合・集積 Integration
		such as microrobots using fluid power	高機能動的システム Advanced mechanical systems
☎045-924-5011	■Current Topics	New actuators using functional fluids	流体駆動形マイクロマシン Micromachines using
居室:R2-218		$\cdot$ High output power micro fluid power sources	fluid power
₽ R2-42	-	In-pipe working micromachines using fluid power	
吉田 和弘 教授		power	管内走行マイクロマシン In-pipe mobile micromachine 1.6mm-ERマイクログリッパ 1.6mm-long ER microgripper
Prof. Kazuhiro YOSHIDA	-		高機能化制御システム実現のアプローチ
yoshida@pi.titech.ac.jp	-		An Approach to Realize Advanced Mechanical Systems
http://yoshida-www.pi.titech.ac.jp/			
高機能化システム部門	■研究分野	動的システム	
Advanced Mechanical Systems			Position
利約2.フニノ	■研究目的・意義	高機能人間支援システムの実現	Force
動的システム Dunamia Suntama	■最近の研究課題	・手術支援ロボットシステム ・遠隔操作システムの制御	Slave Master
Dynamic Systems		・空気圧駆動システムの制御	力覚提示機能を有する
只野研究室			腹腔鏡手術用ロボットシステム Haptic robot system for loparoscopic surgery
TADANO Group	■Section	Dynamic Systems	
	■Objective	Realization of Advanced Human Support	Right and Left Control with Head Movement
		Systems	
	■Current Topics	Surgical Robot Systems	
2045-924-5032		Control of Teleoperation Systems	Rotation
居室:R2-420 夏R2-46		Control of Pneumatic Driven Systems	Back and forth
只野 耕太郎 准教授	-		Up and down Laparoscope
Assoc. Prof. Kotaro TADANO			空気圧駆動ロボットアームを用いた
tadano@pi.titech.ac.jp	-		内視鏡操作システム
http://www.k-k.pi.titech.ac.jp/	-		Laparoscope control system using a pneumatic robot arm
http://www.ĸ-ĸ.pi.iiteen.ac.jp/			
高機能化システム部門 Advanced Mechanical Systems Division	■研究分野	知的システム	Photo interrupters
	■研究目的・意義	MEMSによる生命科学解析支援デバイス	Aufum
知的システム	■最近の研究課題	・微生物駆動型マイクロメカニズム	
Intelligent Systems		・マイクロ流路による金型レス創成技術 ・細胞機能解析用バイオチップ	) 60 70 80 90 100 10 120 130 140 150 160 170 180 1
初澤研究室			
HATSUZAWA Group	■Section	Intelligent Systems	光刺激を用いた プランクトン駆動往復アクチュエータ
	■Objective	MEMS application to assay-devices in bio-	プランクトン駆動往復アクチュエータ Reciprocating linear actuator driven by plankton
	,	science NEMS fabrication by bio-technology	
	■Current Topics	Micromechanisms driven by micro-organs	
■3324-5037		Micromechanisms driven by micro-organs     Mold-less fabrication by micro-channel	
居室:R2-318		Biochips for cell functional analysis	
	-		
初澤 毅 教授			and the second se
Prof. Takeshi HATSUZAWA	-		
hat@pi.titech.ac.jp	-		連続分子膜生成デバイス Serial molecular membrane forming device
http://www.pme.pi.titech.ac.jp/			6

高機能化システム部 Advanced Mechanical S		■研究分野	知的システム	培地用チャンバ	培地導入穴
		■研究目的・意義	バイオMEMS/NEMSによる生命情報解析		φ9mm
知的システム Intelligent Systems		■最近の研究課題	・ナノフォトニクス型バイオデバイスの創製と 生体機能解析		間隙 (100 µ m)
栁田研 YANAGID			<ul> <li>・生体分子集合体形成制御とナノテクノロジーへの応用</li> <li>・バイオ MEMS/NEMSによる生体分子相互作</li> </ul>	スライドガラス ノ	紫外線硬化樹脂
			用解析	O <sup>••×</sup> O	0 0
		■Section	Intelligent Systems	00	0 0
SER	回 會045-924-5039 居室:R2-308	■Objective	Explore new technologies that integrate micro- machine and biotechnology		9 9
	₹ R2-23	■Current Topics	Analysis of biofunctions using nanophotonics	D= 55:334m	Z= 4.30 m
柳田 保	子 准教授		based biodevice.	遺伝子導入用細胞	
Assoc. Prof. Yası	Assoc. Prof. Yasuko YANAGIDA		<ul> <li>Biomolecular assembly for application of nanotechnology.</li> </ul>	Transfection devi	ice to single-cell
yanagida@pi.titech.a	yanagida@pi.titech.ac.jp		Detection of biomolecular interactions using		
http://www.pme.pi.tite	ech.ac.jp/		BioMEMS/NEMS based biochip.		



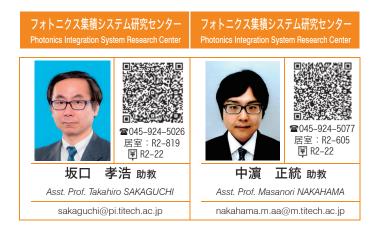
Advanced Material Discourt       100,000 mm	先端材料部門		11 J = 0	
High By Type Point Poi		■研究分野	材料設計	↑
Material Design       ●最近の研究部部       ●業用の研究室         Waterial Design       ●最近の研究部       ● 営業によったすみを含わ信えた歴形状況         ●BSDDA Gross       ● 営業によったすみを含わ信えた歴形状況         ● BSDDA Gross       ● 営業によったすみを含わ信えた歴形状況         ● BSDDA Gross       ● 営業によったすみを含わ信また歴形状況         ● BSDDA Gross       ● Sector         ● Sector       ● Directive         ● Objective       ● Correct Tracks         ● Correct Tracks       ● Advected Design         ● Objective       ● Correct Tracks         ● Objective       ● Objective         ● Objective       ● Statilizet Advective Handbarde Distative         ● Objective		■伽九日的・息我		
Materials Dosign       金山田田 小豆       金山田田 小豆       小豆 小豆 小豆 小豆 小豆 小豆 小豆 小豆 小豆 小豆 小豆 小豆 小豆 小	材料設計	■最近の研究課題	・生体用形状記憶・超弾性チタン合金の開発	
田田研究室 NOSCOA Group       Biscian       Material Design       The biscian decign and increasing allocation of the biscian decign and increasing allocation of the biscian decign and increasing allocation of the biscian decign and increasing andincreasing andia andincreasing and increasing and increasing an	Materials Design		金の開発	
<ul> <li>Buscher Beigen</li> <li>Buscher Beginsen</li> <li>Bescher</li> <li< th=""><th>細田研究室</th><th></th><th>・高速駆動と大歪みを兼ね備えた磁性形状記 憶合金スマートコンポジットの開発</th><th></th></li<></ul>	細田研究室		・高速駆動と大歪みを兼ね備えた磁性形状記 憶合金スマートコンポジットの開発	
Image: Section in Material Design       Image: Section in Material Design         Image: Section in Material Design       Image: Section in Material Design         Image: Section in Material Design       Image: Section in Material Design         Image: Section in Material Design       Image: Section in Material Design         Image: Section in Material Design       Image: Section in Material Design         Image: Section in Material Design       Image: Section in Material Design         Image: Section in Material Design       Image: Section in Material Design         Image: Section in Material Design       Image: Section in Material Design         Image: Section in Material Design       Image: Section in Material Design         Image: Section in Material Design       Image: Section in Material Design         Image: Section in Material Design       Image: Section in Material Design         Image: Section in Material Design       Image: Section in Decision in Material Design         Image: Section in Material Design       Image: Section in Decision in Material Design         Image: Section in Material Design       Image: Section in Decision in Material Design         Image: Section in Material Design       Image: Section in Decision in Image: Section in Dec				Superelastic behavior and unique internal structure
Window Materials       Processing of newel functional materials and composites         Window Materials       Part Hekker MS200A         And Hekker MS200A       - Contrant Topics         Insoda, Haadam, Hitech ac.jp       - Contrant Topics         Insoda, Haadam, Hitech ac.jp       - Contrant Topics         Inter Distance (Contrant Topics)       - Contrant Topics         Contrant Topics       - Contrant Topics         Product Materials Design       - Contrant Topics         Product Materials Design       - Contrant Topics         Materials Design       - Contrant Topics         Product Materials Design       - Contrant Materials         Product Materials Design       - Contrant Topics         Product Ma		■Section		
International processes     Appendix and provide the processes     Appendix and provide the processes     Appendix and provide the		■Objective	U U U U U U U U U U U U U U U U U U U	
Number Name				
<ul> <li>Cold and plainum based biomedical superelastic alloys with high X-random problem with submarks and biomedical superelastic alloys with high X-random problem with high model (high and Set M POR APP OSEM &amp; POR APP OSE</li></ul>	☎045-924-5057	■Current Topics	<ul> <li>Ni-free biomedical shape memory and</li> </ul>	
細田 秀樹 報政 Prot. Hideki HOSODA       superelastic alogs with high Xray relationsphy.       Extra composites with high Xray relationsphy.       Extra composites with high Xray relationsphy.       Extra composites with high Xray relationsphy.         Noncoda h.a.a.@m.titlech.a.c.jp       Dispancies of domain horm interface in shap change materials.       Dispancies of domain horm interface in shap change materials.       Dispancies of domain horm interface in shap change materials.         Materials Division       ITTRS/DF       MKRAB       MKRAB       Advanced Materials Division         Materials Design       ITTRS/DF       MKRAB       MKRAB       Composite (Eff) and EKM mange of NMRG brain down interface in shap change down interface in shap brain difference         Materials Design       ITTRS/DF       MKRAB       MKRAB       ITTRS/DF       ITTRS/DF         Materials Design       ITTRS/DF       MKRAB       MKRAB       ITTRS/DF       ITTRS/DF         Materials Design       ITTRS/DF       MKRAB       ITTRS/DF       ITTRS/DF       ITTRS/DF         Material Design       ITTRS/DF       Material Design       ITTRS/DF       ITTRS/DF       ITTRS/DF         Out-6 504-5058 INFR       ITTRS/DF       ITTRS/DF       Ittrs/MKRAB       Ittrs/MKRAB       Ittrs/MKRAB         Soc. Fort. Torncrait INAMURA Instrument tasgem theory along Soc. Fort. Torncrait INAMURA       Ittrs/DF       Ittrs/MKRAB<				NiMnGa 磁性形状記憶合金粒子分散シリコーン複
Part. Hideki HOSODA       - Ferroringgridits: shape memory alloy paticits         Insordan.h.as@m.titech.as.jp       - Geroringgridits: shape memory alloy paticits         http://www.mater.pl.titech.as.jp/       - Geroringgridits: shape memory alloy paticits         Katanaed Maledalus Durision       - Geroringgridits: shape memory alloy paticits         Materials Dosign       - Geroringgridits: shape memory alloy         Material Dosign       - Section         Material Design       - Section         - Objective       - Development, design and improvement of microstructure formed by diffusiones phase transition.         - Dospitor mechanism of mechanical energy alloy       - Development, design and improvement of high-power shape memory alloy patients         - Section       - Development, design and improvement of microstructure formed by diffusionies phase transition.			superelastic alloys with high X-ray	
hosoda.h.aa@m.titech.ac.jp			Ferromagnetic shape memory alloy particle	Micro CT image of NiMnGa ferromagnetic shape
Intp://www.mater.pl.itlech.ac.jp/     Charge materials.     puterization process.                 Advanced Materials Division                Hitrs://www.mater.pl.itlech.ac.jp/               Hitrs://www.mater.pl.itlech.ac.jp/                   Advanced Materials Division                  Advanced Materials Division                 Materials Design                  Advanced Materials Division                  Materials Design                 Multication Construction                 Material Design                 Multication Construction                 Packating to any	hosoda.h.aa@m.titech.ac.jp		motion frequency and large actuation strain.	composite (left) and SEM image of NiMnGa
Advanced Materials Division       Formulation         Advanced Materials Division       研究目的・意義       第年大家協会機構         Advanced Materials Design	http://www.mater.pi.titech.ac.jp/			
Advanced Materials Division       Formulation         Advanced Materials Division       研究目的・意案       例知用描述       係子欠陥の削御によるアクチュエ ータ材料の開発、設計、高性能化         Materials Design       ●最近の研究課題       ●無拡散相変感組織の欠陥構造とトオにロジー 形成追信含金における力学的エネルギーの 放き機構       ●本体指表はび高温用形状記憶・超弾性含血の 高出力化         Materials Design       ●最近の研究課題       ●無拡散は空感組織の欠陥構造とたがにの       ●ための設備       ●ないたいたいの         MAMURA Group       ●素       Material Design       ●Section       Material Design       ●Collective       ●evelopment, design and improvement of actuator materials by control of microstructures and latice defects       ●Current Topics       ●Defect and topology of microstructure formed polyticolices phase transition.       ●Development of high-power shape memory alloy by control of texture.       ●Development of high-power shape memory alloy by control of texture.       ●Development of high-temperature and biomedical shape memory and superelastic       ●The Araby of and internal traduction (and) nT-Nb-Ai alloy ([110]],.         Materials Division       ●MTRS/DF       ●MTRS/DF       ●MTRS/DF       ●MTRS/DF         Marce Phot Response       ●MTRS/DF       ●MTRS/DF       ●MTRS/DF       ●MTRS/DF         Marce Alt Attainals Division       ●MTRS/DF       ●MTRS/DF       ●MTRS/DF       ●MTRS/DF         Marce Alt Attainals Division       ●MTRS/DF       ●MTRS/DF       ●MTRS/DF       ●MTRS/DF       ●MTRS/DF         Marce Alt Attainals Divis	· · · · · ·			L
<ul> <li>研究目的・意義、微細組織・格子久陥の削御にとなアクチュエ ータ材料の開発、設計、高性能化</li> <li>最近の研究課題</li> <li>新拡散相変臨組織の欠陥構造とトポロジー 形状記憶合金における力学的エネルギーの 応逸機構</li> <li>電話の研究理</li> <li>最近の研究課題</li> <li>新拡散相変臨組織の欠陥構造とトポロジー 形状記憶合金における力学的エネルギーの 応逸機構</li> <li>生体用および高温用形状記憶・超弾性合金の</li> <li>生体用および高温用形状記憶・超弾性合金の</li> <li>Section</li> <li>Material Design</li> <li>Objective</li> <li>Development, design and improvement of actuator materials by control of microstructure and latice defects</li> <li>Current Topics</li> <li>Defect and topology of microstructure formed by diffusionless phase transition.</li> <li>Dissipation mechanism of mechanical energy in stape memory alloy</li> <li>Design of high-power shape memory alloy by control of lexture.</li> <li>Development of high-temperature and biomedical shape memory alloy biomedia shape memory alloy biomedia shape memory alloy biomedia shape memory alloy.</li> <li>Development of high-temperature and biomedical shape memory alloy biomedia shape memory</li></ul>		■研究分野	材料設計	
<ul> <li>新生の研究課題</li> <li>- 無近の研究課題</li> <li>- 生体用などで高温用形状記憶・温弾性合成</li> <li>- 生体用などで高温用形状記憶・温弾性合成</li> <li>- 生体用などで高温用形状記憶・温弾性合成</li> <li>- 生体用などで高温用形状記憶・温弾性合成</li> <li>- 生体用などで高温用形状記憶・温弾性合成</li> <li>- 生体用などで高温用形状記憶・温弾性合成</li> <li>- 生体用などの高温内形状記憶・温弾性合成</li> <li>- 生体用などの高温内形状記憶・温弾性合成</li> <li>- Ection</li> <li>- Objective</li> <li>- Development, design and improvement of actuator materials by control of microstructure form by diffusionless phase transition.</li> <li>- Dissipation mechanism of mechanical energy in stage memory aloy.</li> <li>- Development of high-power shage memory and superelastic</li> <li>- Development of high-temperature and biomedical shape memory and superelastic aloys.</li> <li>- Development of high-temperature and biomedical shape memory and superelastic aloys.</li> <li>- Development of high-temperature and biomedical shape memory and superelastic aloys.</li> <li>- Development of high-temperature and biomedical shape memory and superelastic aloys.</li> <li>- Development of high-temperature and biom mechanical energy in the temperature and biomedical shape memory and superelastic aloys.</li> <li>- Development of high-temperature and biomedical shape memory and superelastic aloys.</li> <li>- Development of high-temperature and biomedical shape memory and superelastic aloys.</li> <li>- Mixel Bh · 意義</li> <li>- Mixel Bh · Example</li> <li>- Mixel Bh · Example</li></ul>		■研究目的・意義		
1934 rax al Materials Design       ● Red Coll (Algebra)       ● Coll (Coll (Algebra)       ● Red Coll (Algebra)       ● Red Coll (Algebra)       ● Red Coll (Algebra)       ● Coll (Coll (Algebra) </th <th>★★★</th> <th>■見近の研究課題</th> <th></th> <th>(), = 0.22) (), = 0.22)</th>	★★★	■見近の研究課題		(), = 0.22) (), = 0.22)
Budgeff     Budgefff     Budgeff     Budgeff     Budgeff     Budgeff     Budgefff		■取近の抑丸祛越	・形状記憶合金における力学的エネルギーの	1111 <sub>box</sub> Typel twin II: <2112-typell twin
INAMURA Group       · 生体用および高温用形状記憶・超弾性合金の開発       TEM image of the twin-within-twin structure in TrAu shape memory alloy.         INAMURA Group       Image of the twin-within-twin structure in TrAu shape memory alloy.         Image of the twin-within-twin structure in TrAu shape memory alloy.         Image of the twin-within-twin structure in TrAu shape memory alloy.         Image of the twin-within-twin structure in TrAu shape memory alloy.         Image of the twin-within-twin structure in TrAu shape memory alloy.         Image of the twin-within-twin structure in TrAu shape memory alloy.         Image of the twin-within-twin structure in TrAu shape memory alloy.         Inamura.ta.a@m.titech.ac.jp         Intp://www.mater.pl.titech.ac.jp         Image of the twin-within-twin structure in TrAu shape memory alloy.         Development of high-temperature and the stress amplitude dependence of storage modulus (E) and internal friction (tanð) in TrNb-Al alloy ([110] <sub>B</sub> ).         The Alloy (110] <sub>B</sub> ).         Prime Advanced Materials Division         Machanics and Engineering Design         Machanics and Engineering Design         Matt Affect         News/MOREX         Machanics Coop         Miner Advanced Materials Division         Machanics and Engineering Design         Machanics and Engineering Design         Mattrials Division         Machanics and Engineering De				
HP3-C HP3-C			・生体用および高温用形状記憶・超弾性合金の	Ū.
<ul> <li></li></ul>				II-Au shape memory alloy.
<ul> <li></li></ul>			C C	a so atternet
●Current Topics       ●Defect and topology of microstructure formed by diffusionless phase transition.       ●Defect and topology of microstructure formed by diffusionless phase transition.       ●Design of high-power shape memory alloy by ontrol of texture.       ●Design of high-power shape memory alloy by ontrol of texture.       ●Design of high-power shape memory alloy by ontrol of texture.       ●Development of high-temperature and biomedical shape memory and superelastic alloys.       ■Nb-Alâ de officierte (110) _p.fo) <b>K</b> =K#dV#AMPI Advanced Materials Division        ● Graves and internal friction (tand) <b>M</b> ●Graves and Engineering Design HORE Group       ●Graves and Engineering Design · CARE Configuration       ●Graves and Engineering Design · Control of the fight engineering Design · Control of texture.       ●Development of bigh-temperature and biomedical shape memory and superelastic alloys.       ■Graves and internal friction (tand) in Ti-Nb-Al alloy ([110]_p.). <b>Current Topics</b> ●Graves and Engineering Design				ω Prequency: 1 Hz φ = 0*
			and lattice defects	02- PM Pm
<ul> <li>Dissipation mechanism of mechanical energy in shape memory alloy.</li> <li>Dissipation mechanism of mechanical energy in shape memory alloy.</li> <li>Design of high-power shape memory alloy.</li> <li>Development of high-temperature and biomedical shape memory and superelastic alloys.</li> <li>Development of high-temperature and biomedical shape memory and superelastic alloys.</li> <li> <b>K</b>:#材料部門             Advanced Materials Division      </li> <li> <b>M</b>での研究課題         </li> <li> <b>W</b>での研究課題         </li> <li>             · 機械運動系のための極限材料機能の追求 を極限設計システムの確立         </li> <li>             · 機械システムにおける高集積化機構設計         <ul>             · マイクロモーションシステム (マイクロマシン) MEMS/MOEMS) の設計 · 製作テクノロジン         </ul></li> </ul>	居室:R2-914	■Current Topics		a the second sec
<ul> <li>http://www.mater.pi.titech.ac.jp</li> <li>・ Development of high-power shape memory alloy by control of texture.</li> <li>・ Development of high-temperature and biomedical shape memory and superelastic alloys.</li> <li>・ Development of high-temperature and biomedical shape memory and superelastic alloys.</li> <li>・ Development of high-temperature and biomedical shape memory and superelastic alloys.</li> <li>・ Development of high-temperature and biomedical shape memory and superelastic alloys.</li> <li>・ Development of high-temperature and biomedical shape memory and superelastic alloys.</li> <li>・ Development of high-temperature and biomedical shape memory and superelastic alloys.</li> <li>・ Development of high-temperature and biomedical shape memory and superelastic alloys.</li> <li>・ Development of high-temperature and biomedical shape memory and superelastic alloys.</li> <li>・ Development of high-temperature and biomedical shape memory and superelastic alloys.</li> <li>・ Development of high-temperature and biomedical shape memory and superelastic alloys.</li> <li>・ Development of high-temperature and biomedical shape memory and superelastic alloys.</li> <li>・ Development of high-temperature and biomedical shape memory and superelastic alloys.</li> <li>・ Development of high-temperature and biomedical shape memory and superelastic alloys.</li> <li>・ Development of high-temperature and superelastic alloys.</li> <li>・ Development of high-tem</li></ul>			<ul> <li>Dissipation mechanism of mechanical energy in</li> </ul>	tó tó zó zó só só só tó tó Ti-Nh-Δl合全の貯蔵弾性薬 (F)と内部摩擦 (tanô)
inamura.t.aa@m.titech.ac.jp       Development of high-temperature and biomedical shape memory and superelastic alloys.       storage modulus (E') and internal friction (tanð) in Ti-Nb-Al alloy ([110] <sub>p</sub> ). <b>た端材料部門</b> Advanced Materials Division           • 研究分野         • 磁限材料         • 研究目的・意義         · 機械運動系のための極限材料機能の追求         · 極限材料         • 最近の研究課題         · 機械運動系のための極限材料機能の追求         · 受性を考慮した機械運動系の加的CAD         · 機械運動系の動的解析と総合         · 感性を考慮した機械運動系の動的解析と総合         · マイクロアセンブリシステム/超小形表面実         · 支払、おける高集積化機構設計         · マイクロマシン、         · アイクロモーションシステム(マイクロマシン,         · MEMS/MOEMS) の設計・製作テクノロジー         · MEMS/MOEMS) の設計・製作テクノロジー         · UMmedia				
International diagonal diagonal biomedical shape memory and superelastic alloys.       in Ti-Nb-AI alloy ([110] <sub>p</sub> ).         Introduction diagonal biomedical shape memory and superelastic alloys.       in Ti-Nb-AI alloy ([110] <sub>p</sub> ).         Introduction diagonal biomedical shape memory and superelastic alloys.       in Ti-Nb-AI alloy ([110] <sub>p</sub> ).         Introduction diagonal biomedical shape memory and superelastic alloys.       in Ti-Nb-AI alloy ([110] <sub>p</sub> ).         Introduction diagonal biomedical shape memory and superelastic alloys.       in Ti-Nb-AI alloy ([110] <sub>p</sub> ).         Introduction diagonal biomedical shape memory and superelastic alloys.       in Ti-Nb-AI alloy ([110] <sub>p</sub> ).         Introduction diagonal biomedical shape memory and superelastic alloys.       in Ti-Nb-AI alloy ([110] <sub>p</sub> ).         Introduction diagonal biomedical shape memory and superelastic alloys.       in Ti-Nb-AI alloy ([110] <sub>p</sub> ).         Introduction diagonal biomedical shape memory and superelastic alloys.       in Ti-Nb-AI alloy ([110] <sub>p</sub> ).         Introduction diagonal biomedical shape memory and superelastic alloys.       Introduction diagonal biomedical shape memory and superelastic alloys.         Introduction diagonal biomedical shape memory and superelastic alloys.       Introduction diagonal biomedical shape memory and superelastic alloys.         Introduction diagonal biomedical shape memory and superelastic alloys.       Introduction diagonal biomedical shape memory and superelastic alloys.         Introduction distribution dintroducti alloys.       Introduction dintro				
先端材料部門 Advanced Materials Division     画研究分野     極限材料       ●研究目的・意義     ●研究日的・意義     ●研究目的・意義       ●最近の研究課題     ●機械運動系のための極限材料機能の追求 と極限設計システムの確立       ●最近の研究課題     ・機械運動系の加的解析と総合 ・感性を考慮した機械運動系の知的CAD ・機械システムにおける高集積化機構設計 ・マイクロアセンプリシステム/超小形表面実 表システムの研究開発 ・マイクロモーションシステム (マイクロマシン, MEMS/MOEMS)の設計・製作テクノロジン・			biomedical shape memory and superelastic	Ū.
Advanced Materials Division Advanced Materials Division	http://www.mater.pi.titech.ac.jp/		alloys.	
<ul> <li>●研究目的・意義 先端機械連動系のための極限材料機能の追求 と極限設計システムの確立</li> <li>■最近の研究課題 ・機械運動系の動的解析と総合 ・機械運動系の動的解析と総合 ・酸性を考慮した機械運動系の知的CAD ・機械システムにおける高集積化機構設計 ・マイクロアセンブリシステム/超小形表面実 表システムの研究開発 ・マイクロモーションシステム(マイクロマシン, MEMS/MOEMS)の設計・製作テクノロジー)</li> </ul>		■研究分野	極限材料	
<ul> <li>極限材料</li> <li>Mechanics and Engineering Design</li> <li>加工研究室</li> <li>HORIE Group</li> </ul> <ul> <li>■最近の研究課題</li> <li>・機械運動系の動的解析と総合</li> <li>・感性を考慮した機械運動系の知的CAD</li> <li>・機械システムにおける高集積化機構設計</li> <li>・マイクロアセンブリシステム/超小形表面実 装システムの研究開発</li> <li>・マイクロモーションシステム(マイクロマシン、 MEMS/MOEMS)の設計・製作テクノロジー)</li> </ul>	Advanced Materials Division	■研究目的・意義		
<ul> <li>         ・感性を考慮した機械運動系の知的CAD         ・機械システムにおける高集積化機構設計         ・マイクロアセンブリシステム/超小形表面実         装システムの研究開発         ・マイクロモーションシステム(マイクロマシン         MEMS / MOEMS)の設計・製作テクノロジー         Memory (4 mm)         Composed of two 2-DOF micromanipulators         for minute object assembling operation (In the left         figure, the endeffector is assembling the micro device         (4 mm)         (4 mm)</li></ul>		■最近の研究課題		
・マイクロアセンブリシステム/超小形表面実 塩江研究室 HORIE Group HORIE Group			・感性を考慮した機械運動系の知的CAD	左右2腕で構成される微小物把持操作用マイクロマ
堀江研究室 HORIE Group HORIE Group のe arm composed of two 2-DOF micromanipulators ・マイクロモーションシステム(マイクロマシン、 MEMS/MOEMS)の設計・製作テクノロジー) One arm composed of two 2-DOF micromanipulators for minute object assembling operation (In the left figure, the endeffecter is assembling the micro device 0402: (4mm) <sup>4</sup> 0 4mm <sup>4</sup> 0 0402: (4mm <sup>4</sup> 0 4mm <sup>4</sup> 0			・マイクロアセンブリシステム/超小形表面実	
HORIE Group MEMS/ MOEMS) の設計・製作アグノロシー) figure, the endeffecter is assembling the micro device			・マイクロモーションシステム (マイクロマシン,	One arm composed of two 2-DOF micromanipulators
		Conting		figure, the endeffecter is assembling the micro device
Section of link Output link			Mechanics and Engineering Design Establishment of ultimate design systems and	Section of link
investigation of ultimate material functions for			investigation of ultimate material functions for	Input links
advanced mechanical motion systems  Current Topics  Duramic analysis and synthesis of mechanical			,	
2045-924-5048 motion systems.			motion systems.	100 mm
R2-14 R2-1	🗐 R2-14		with consideration of the human interface.	出力的が完た公正の下方に向いている新しい表
加江 二 書 男 教授 mechanical systems. の低減化のために、各リンクの軽量化と質量分布の	堀江 三喜男 教授		mechanical systems.	の低減化のために, 各リンクの軽量化と質量分布の
Prof. Mikio HORIE  Prof. Mikio HORIE  R&D of palmtop surface mount systems and micro assembly systems.  最初にかなされている。)  和 new pantograph mechanism for surface mount and the output link hose dware turged	Prof. Mikio HORIE		<ul> <li>R&amp;D of palmtop surface mount systems and micro assembly systems.</li> </ul>	A new pantograph mechanism for surface mount
<ul> <li>Design and manufacturing technologies for micro systems (Micromachines, MEMS and</li> <li>Design and manufacturing technologies for micro systems (Micromachines, MEMS and</li> </ul>	mahorie@pi.titech.ac.ip		Design and manufacturing technologies for	to the lower part in a vertical plane. (For decreasing
http://www.meds.pi.titech.ac.jp/ MOEMS). of mass distribution of each link are made.)			THICLO SYSTEMS TATICTOMACTIMES. MENOS AND	of hinge forces the weight saving and optimization

	一开西八丽		
先端材料部門 	■研究分野 ■研究目的 · 意義	複合材料,接着・接合,材料評価 機械工学と化学の境界領域を探求し,使用者 のニーズに立脚した新構造や新材料の開発お よび評価を行う	
極限材料	■最近の研究課題	・炭素繊維強化複合材料(CFRP)を用いた軽 量車体の開発	
Mechanics and Engineering Design		・CFRP-金属ハイブリッド構造材を用いた白動	
佐藤研究室 SATO Group		車の車体軽量化 ・解解体性接着技術の開発と性能評価 ・レーザスペックル干渉法を用いた微小材料の 変形計測 ・紫外線硬化接着剤の硬化収縮	900 600 解体性接着剤の剥離
	■Section	Composite Materials, Adhesion, Evaluation of Materials	
■ ■ 045-924-5062 居室:62-516	■Objective	<ul> <li>Investigation of interdiscipline between mechanical engineering and chemistry</li> <li>Development and evaluation of new structures and new materials which users need</li> </ul>	diversity percent
<b>€ G</b> 2−20	■Current Topics	Development of the lightweight automobile body made of Carbon Fiber-Reinforced Plastics(CFRP).	Specimen Cojective
佐藤 千明 准教授		<ul> <li>Weight saving of the automobile body using the CFRP-Metal hybrid structure material.</li> <li>Development of dismantlable adhesion technique.</li> </ul>	
Assoc. Prof. Chiaki SATO		<ul> <li>Development of dismanitable addresion recrimingue.</li> <li>Deformation measurements of micro materials using laser speckle interferometry.</li> </ul>	レーザスペックルを用いた微小領域の変形計測 システム
http://www.csato.pi.titech.ac.jp/		<ul> <li>Measurement of volumetric shrinkage of UV cure adhesive.</li> </ul>	Laser Speckle Microscope to measure micro deformation
先端材料部門 Advanced Materials Division	■研究分野	機能評価	超臨界二酸化炭素の表面処理への応用
先端材料部門 Advanced Materials Division	■研究分野 ■研究目的 · 意義	金属・無機・高分子のナノ材料の創製手法と	超臨界二酸化炭素の表面処理への応用 超臨界ナノブレーティングシステムのモデル図
Advanced Materials Division	■研究目的 · 意義	金属・無機・高分子のナノ材料の創製手法と その評価技術の確立	
	■研究目的 · 意義	金属・無機・高分子のナノ材料の創製手法と	「屋鶴界ナノブレーティングシステムのモデル図
Advanced Materials Division 機能評価	■研究目的 · 意義	<ul> <li>金属・無機・高分子のナノ材料の創製手法と</li> <li>その評価技術の確立</li> <li>・ナノ構造制御による高性能材料の開発およびその特性評価</li> <li>・超臨界流体を用いたナノ組織金属材料の創</li> </ul>	提識界ナナプレーティングシステムのモデル図
Advanced Materials Division 機能評価 Advanced Materials Evaluation	■研究目的 · 意義	金属・無機・高分子のナノ材料の創製手法と その評価技術の確立 ・ナノ構造制御による高性能材料の開発およ びその特性評価	ដ路界ナナブレーティングシステムのモデル図 した時界 にの 、 、 たの 、 、 たの 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
Advanced Materials Division 機能評価 Advanced Materials Evaluation 曽根研究室	■研究目的 · 意義	<ul> <li>金属・無機・高分子のナノ材料の創製手法と その評価技術の確立</li> <li>・ナノ構造制御による高性能材料の開発およ びその特性評価</li> <li>・超臨界流体を用いたナノ組織金属材料の創 製と評価</li> </ul>	提臨界ナイブレーティングシステムのモデル回 「「「」」」」」 「「」」」」」 「「」」」」」」 「」」」」」 「」」」」」 「」」」」」 「」」」」」」 「」」」」」」 「」」」」」」 「」」」」」」 「」」」」」」 「」」」」」」 「」」」」」」」 「」」」」」」 「」」」」」」 「」」」」」」 「」」」」」」」 「」」」」」」」 「」」」」」」」 「」」」」」」」 「」」」」」」」 「」」」」」」」」
Advanced Materials Division 機能評価 Advanced Materials Evaluation 曽根研究室	■研究目的・意義 ■最近の研究課題	<ul> <li>金属・無機・高分子のナノ材料の創製手法と その評価技術の確立</li> <li>・ナノ構造制御による高性能材料の開発およ びその特性評価</li> <li>・超臨界流体を用いたナノ組織金属材料の創 製と評価</li> <li>・超臨界流体を用いた表面処理手法の開発</li> </ul>	提識界ナナプレーティングシステムのモデル図
Advanced Materials Division 機能評価 Advanced Materials Evaluation B根研究室 SONE Group	■研究目的・意義 ■最近の研究課題 ■Section	<ul> <li>金属・無機・高分子のナノ材料の創製手法と その評価技術の確立</li> <li>・ナノ構造制御による高性能材料の開発およ びその特性評価</li> <li>・超臨界流体を用いたナノ組織金属材料の創 製と評価</li> <li>・超臨界流体を用いた表面処理手法の開発</li> <li>Advanced Materials Evaluation</li> <li>Research and development of nano structured metallic, non-organic and organic materials</li> <li>・ Development of high performance materials for MEMS devices by nano-meter structural control.</li> </ul>	提題界ナノブレーティングシステムのモデル回 レビル、ビル、アン・アン・ メネッ・ 全国な民族の部務は写真(1500年) シック・シット・ シック・シット・ マー・ マー・ マー・ マー・ マー・ マー・ マー・ マー・ マー・ マー
Advanced Materials Division 機能評価 Advanced Materials Evaluation B根研究室 SONE Group	■研究目的・意義 ■最近の研究課題 ■Section ■Objective	<ul> <li>金属・無機・高分子のナノ材料の創製手法と その評価技術の確立</li> <li>・ナノ構造制御による高性能材料の開発およ びその特性評価</li> <li>・超臨界流体を用いたナノ組織金属材料の創 製と評価</li> <li>・超臨界流体を用いた表面処理手法の開発</li> <li>Advanced Materials Evaluation</li> <li>Research and development of nano structured metallic, non-organic and organic materials</li> <li>・ Development of high performance materials for MEMS devices by nano-meter structural</li> </ul>	HBB.Pt/Du-pt/VJOJOLOGOFUL
Advanced Materials Division 機能評価 Advanced Materials Evaluation 自根研究室 SONE Group	■研究目的・意義 ■最近の研究課題 ■Section ■Objective	<ul> <li>金属・無機・高分子のナノ材料の創製手法と その評価技術の確立</li> <li>・ナノ構造制御による高性能材料の開発およ びその特性評価</li> <li>超臨界流体を用いたナノ組織金属材料の創 製と評価</li> <li>・超臨界流体を用いた表面処理手法の開発</li> <li>Advanced Materials Evaluation</li> <li>Research and development of nano structured metallic, non-organic and organic materials</li> <li>Development of high performance materials for MEMS devices by nano-meter structural control.</li> <li>Development &amp; Evaluation of nano structured metal using supercritical fluid.</li> <li>Development of surface finishing technology</li> </ul>	提題界ナノブレーティングシステムのモデル回 レビル、ビル、アン・アン・ メネッ・ 全国な民族の部務は写真(1500年) シック・シット・ シック・シット・ マー・ マー・ マー・ マー・ マー・ マー・ マー・ マー・ マー・ マー
Advanced Materials Division 機能評価 Advanced Materials Evaluation B根研究室 SONE Group	■研究目的・意義 ■最近の研究課題 ■Section ■Objective	<ul> <li>金属・無機・高分子のナノ材料の創製手法と その評価技術の確立</li> <li>・ナノ構造制御による高性能材料の開発およ びその特性評価</li> <li>超臨界流体を用いたナノ組織金属材料の創 製と評価</li> <li>超臨界流体を用いた表面処理手法の開発</li> <li>Advanced Materials Evaluation</li> <li>Research and development of nano structured metallic, non-organic and organic materials for MEMS devices by nano-meter structural control.</li> <li>Development &amp; Evaluation of nano structured metal using supercritical fluid.</li> </ul>	



共通 Common Division	共通 Common Division	共通 Common Division	共通 Common Division
「一日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	「     」     「     」     て     45-924-5012     居室:R2-216     同     R2-31	○ 1000000000000000000000000000000000000	このは、1000000000000000000000000000000000000
飯野 剛 助教	関口 悠 助教	土方 亘 助教	朴 鍾淏 助教
Asst. Prof. Takeshi IINO	Asst. Prof. Yu SEKIGUCHI	Asst. Prof. Wataru HIJIKATA	Asst. Prof. Jongho PARK
iino.t.aa@m.titech.ac.jp	sekiguchi.y.aa@m.titech.ac.jp	hijikata.w.aa@m.titech.ac.jp	park@pi.titech.ac.jp

	■研究分野	フォトニクス集積システム	Mirror
	■研究目的・意義	大容量光通信ネットワーク・光インターコネ クトのための光集積デバイスの開拓	— 10 m
フォトニクス集積システム研究センター Photonics Integration System Research Center	■最近の研究課題	<ul> <li>         ・面発光レーザフォトニクスの新機能創成         ・マイクロマシン手法を用いる波長可変光デ         バイス     </li> </ul>	Mirror Cantilever
小山研究室 KOYAMA Group		ハイス ・スローライトを用いた新機能光デバイス ・中空光導波路を用いた光デバイス ・フォトニックナノ構造による光制御	
	■Section	Photonics Integration	Micromachined VCSELs for widely tunable and athermal operations
■ 045-924-5068 ■ 045-924-5068	■Objective	Photonic integrated circuits toward ultrahigh capacity photonic networks and optical interconnects	radiation light radiation window input light
居室: R2-603           アンロージョン           小山         二三夫 教授	■Current Topics	VCSEL photonics for new functionalities     Widely tunable micromachined optical devices     Claw light shatepin devices	coupling region.
Prof. Fumio KOYAMA		<ul> <li>Slow light photonic devices</li> <li>Integrated micro-photonics based on hollow</li> </ul>	高解像度光ビーム掃引技術
koyama@pi.titech.ac.jp		optical waveguide <ul> <li>Photonic nano-structures for photonics</li> </ul>	High-resolution beam-steering based on slow light
http://vcsel-www.pi.titech.ac.jp/		manipulation	devices
	■研究分野	光エレクトロニクス、半導体光デバイス	
	■研究目的·意義	光エレクトロニクス革新に向けたデバイス開 拓とシステム化	H・イオン マスク 量子井戸発光層 相互拡散
フォトニクス集積システム研究センター		拓とシステム化 ・半導体光デバイスの極限特性追及 ・面発光レーザの極低消費電力動作と光配線	
Photonics Integration System Research Center 宮本研究室		拓とシステム化 ・半導体光デバイスの極限特性追及	VCSEL         超型           GaAs基板         E           注入キャリアと光の閉じ込め機構に量子構造混晶化を利用した高効率面発光レーザを目指して
Photonics Integration System Research Center		拓とシステム化 ・半導体光デバイスの極限特性追及 ・面発光レーザの極低消費電力動作と光配線 応用 ・高効率レーザ光源を用いた光無線給電シス テム開拓	Approximate Appr
Photonics Integration System Research Center 宮本研究室	■最近の研究課題	拓とシステム化 ・半導体光デバイスの極限特性追及 ・面発光レーザの極低消費電力動作と光配線 応用 ・高効率レーザ光源を用いた光無線給電シス テム開拓 ・半導体光デバイスの製作技術開拓 Optoelectronics, Semiconductor Photonic	Approximate App
Photonics Integration System Research Center <b>宮本研究室</b> MYAMOTO Group	■最近の研究課題 ■Section	拓とシステム化 ・ 半導体光デバイスの極限特性追及 ・ 面発光レーザの極低消費電力動作と光配線 応用 ・ 高効率レーザ光源を用いた光無線給電シス テム開拓 ・ 半導体光デバイスの製作技術開拓 Optoelectronics, Semiconductor Photonic Devices Research on semiconductor Photonic devices for future high performance optoelectronic systems ・ Development of high performance semiconductor photonic devices ・ Ultra-low power consumption	Approximate Appr
Photonics Integration System Research Center 宮本研究室 MYAMOTO Group	■最近の研究課題 ■Section ■Objective	拓とシステム化 ・ 半導体光デバイスの極限特性追及 ・ 面発光レーザの極低消費電力動作と光配線 応用 ・ 高効率レーザ光源を用いた光無線給電シス テム開拓 ・ 半導体光デバイスの製作技術開拓 Optoelectronics, Semiconductor Photonic Devices Research on semiconductor Photonic devices for future high performance optoelectronic systems ・ Development of high performance semiconductor photonic devices ・ Ultra-low power consumption surface-emitting-lasers (VCSELs) for optical interconnect	Approximate App
Photonics Integration System Research Center <b>宮本研究室</b> MYAMOTO Group	■最近の研究課題 ■Section ■Objective	拓とシステム化 ・ 半導体光デバイスの極限特性追及 ・ 面発光レーザの極低消費電力動作と光配線 応用 ・ 高効率レーザ光源を用いた光無線給電シス テム開拓 ・ 半導体光デバイスの製作技術開拓 Optoelectronics, Semiconductor Photonic Devices Research on semiconductor Photonic devices for future high performance optoelectronic systems ・ Development of high performance semiconductor photonic devices ・ Ultra-low power consumption surface-emitting-lasers (VCSELs) for optical	Augre Mag



	■研究分野	セキュアデバイス研究センター	同じ方向を
セキュアデバイス研究センター	■研究目的·意義	運動制御や視覚情報処理などの脳機能の解明 とヒューマンインタフェースへの応用	向いている
Secure Device Research Center 小池研究室	■最近の研究課題	・計算論的神経科学 ・筋骨格系のモデル化 ・ブレインマシンインタフェース	
KOIKE Group	-	・筋電信号を用いたヒューマンインタフェース ・強化学習を用いたスキル獲得モデル	筋電信号を用いたインターフェース:筋肉の活動 を示す筋電信号を計測し,仮想世界のロボットや
	■Section	Secure Device Research Center	自分の分身を動かすことができる。 Human interface using EMG Signals:EMG signala
□ 2045-924-5054 居室: J3-1119	■Objective	Investigate of brain function such as motor control and applications to human interface	which indicate muscle activities, are measured These signals can bring the robot in the virtua environment or slave of ourselves into action.
▲ 33-113	■Current Topics	Computational Neuroscience     Modeling of a musculo-skeletal system	
Prof. Yasuharu KOIKE	-	<ul> <li>Brain Machine Interface</li> <li>Human Interface by biological signals</li> <li>Motor learning by reinforcement learning</li> </ul>	
http://www.cns.pi.titech.ac.jp/	-		
	■研究分野	セキュアデバイス研究センター	Micro Hydraulic Power Source by ECF and MEMS
	■研究分野 ■研究目的 · 意義	セキュアデバイス研究センター MEMS技術による新原理マイクロメカトロニ クスの実現とその応用	
	■研究目的・意義	MEMS技術による新原理マイクロメカトロニ クスの実現とその応用 ・ECFを用いたマイクロ液圧システム (マイク ロポンプ)	Hip parformance: 30 stores in a New York (Sector) Hip parformance: 30 stores in a New York (Sector) Hit Sector (Sector) Hit Sector) Hit Sector (Sector) Hit Sector (Sector) Hit Sector (Sector)
	■研究目的・意義	MEMS技術による新原理マイクロメカトロニ クスの実現とその応用 ・ECFを用いたマイクロ液圧システム(マイク	<ul> <li>A provinci o de la construcción de la</li></ul>
Secure Device Research Center 金研究室	■研究目的・意義	<ul> <li>MEMS技術による新原理マイクロメカトロニクスの実現とその応用</li> <li>・ECFを用いたマイクロ液圧システム(マイクロポンプ)</li> <li>・ECFジェット流を用いた強制液冷システム</li> <li>・ECFフレキシブルアクチュエータ(マイクロハンド、マイクロマニピュレータ)</li> <li>・可変焦点形ECFマイクロレンズシステム</li> </ul>	treated and the second and the sec
Secure Device Research Center 金研究室 KIM Group	<ul> <li>■研究目的・意義</li> <li>■最近の研究課題</li> </ul>	<ul> <li>MEMS技術による新原理マイクロメカトロニクスの実現とその応用</li> <li>ECFを用いたマイクロ液圧システム(マイクロポンプ)</li> <li>ECFジェット流を用いた強制液冷システム</li> <li>ECFフレキシブルアクチュエータ(マイクロハンド、マイクロマニピュレータ)</li> <li>可変焦点形ECFマイクロレンズシステム</li> <li>ECFマイクロレートジャイロ</li> </ul>	eter de la construction de la
	■研究目的・意義 ■最近の研究課題 ■Section	<ul> <li>MEMS技術による新原理マイクロメカトロニクスの実現とその応用</li> <li>ECFを用いたマイクロ液圧システム(マイクロポンプ)</li> <li>ECFジェット流を用いた強制液冷システム</li> <li>ECFジェット流を用いた強制液冷システム</li> <li>ECFフレキシブルアクチュエータ(マイクロノンド、マイクロマニピュレータ)</li> <li>可変焦点形ECFマイクロレンズシステム</li> <li>ECFマイクロレートジャイロ</li> <li>Secure Device Research Center</li> <li>Advanced Micro-mechatronics by MEMS technology and its applications</li> <li>Micro hydraulic power source (micropump) driven by ECF jet.</li> </ul>	<ul> <li>Performance of the second sec</li></ul>
Secure Device Research Center 全研究室 KIM Group	■研究目的・意義 ■最近の研究課題 ■Section ■Objective	<ul> <li>MEMS技術による新原理マイクロメカトロニクスの実現とその応用</li> <li>ECFを用いたマイクロ液圧システム(マイクロボンブ)</li> <li>ECFジェット流を用いた強制液冷システム</li> <li>ECFフレキシブルアクチュエータ(マイクロノンド、マイクロマニピュレータ)</li> <li>可変焦点形ECFマイクロレンズシステム</li> <li>ECFマイクロレートジャイロ</li> <li>Secure Device Research Center</li> <li>Advanced Micro-mechatronics by MEMS technology and its applications</li> <li>Micro hydraulic power source (micropump) driven by ECF jet.</li> <li>Liquid cooling system by ECF micropump.</li> <li>ECF flexible actuators (micro hands or micro</li> </ul>	e de la construir de la cons
Secure Device Research Center 全研究室 KIM Group でのする での45-924-5035 居室: J3-1115 同 J3-12 全 俊完 准教授 Assoc. Prof. Joon-Wan KIM	■研究目的・意義 ■最近の研究課題 ■Section ■Objective	<ul> <li>MEMS技術による新原理マイクロメカトロニクスの実現とその応用</li> <li>ECFを用いたマイクロ液圧システム (マイクロポンプ)</li> <li>ECFジェット流を用いた強制液冷システム</li> <li>ECFフレキシブルアクチュエータ (マイクロハンド、マイクロマニピュレータ)</li> <li>可変焦点形ECFマイクロレンズシステム</li> <li>ECFマイクロレートジャイロ</li> <li>Secure Device Research Center</li> <li>Advanced Micro-mechatronics by MEMS technology and its applications</li> <li>Micro hydraulic power source (micropump) driven by ECF jet.</li> <li>Liquid cooling system by ECF micropump.</li> <li>ECF flexible actuators (micro hands or micro manipulators).</li> <li>Focus-tunable ECF microlens by MEMS</li> </ul>	<ul> <li>Performance of the second sec</li></ul>
Secure Device Research Center 金研究室 KIM Group	■研究目的・意義 ■最近の研究課題 ■Section ■Objective	<ul> <li>MEMS技術による新原理マイクロメカトロニクスの実現とその応用</li> <li>ECFを用いたマイクロ液圧システム (マイクロポンプ)</li> <li>ECFジェット流を用いた強制液冷システム</li> <li>ECFフレキシブルアクチュエータ (マイクロハンド、マイクロマニピュレータ)</li> <li>可変焦点形ECFマイクロレンズシステム</li> <li>ECFマイクロレートジャイロ</li> <li>Secure Device Research Center</li> <li>Advanced Micro-mechatronics by MEMS technology and its applications</li> <li>Micro hydraulic power source (micropump) driven by ECF jet.</li> <li>Liquid cooling system by ECF micropump.</li> <li>ECF flexible actuators (micro hands or micro manipulators).</li> </ul>	<ul> <li>Performance of the second sec</li></ul>

客員部門 Guest Chair	■研究分野	セキュアデバイス研究センター	Maskless micro- and nano-structuring techniques
セキュアデバイス研究センター Secure Device Research Center 柴田研究室 SHIBATA Group	■研究目的・意義 ■最近の研究課題	マイクロ・ナノ構造創成技術の開発 細胞機能解析用MEMSプラットフォームの開発 発 ・ナノ計測一体型超微細加工システム ・マイクロ・ナノ転写加工技術 ・超並列オンチップ細胞機能解析システム ・多機能走査型パイオプローブ顕微鏡	<ul> <li>e) the trade tra</li></ul>
ドロ・クロ・クロ・クロ・クロ・クロ・クロ・クロ・クロ・クロ・クロ・クロ・クロ・クロ	<ul> <li>Section</li> <li>Objective</li> <li>Current Topics</li> </ul>	<ul> <li>Secure Device Research Center</li> <li>Maskless micro- and nano-structuring techniques</li> <li>MEMS-based platform for in vitro manipulation and analysis of living cells</li> <li>A smart nanomachining and nanomeasurement system</li> <li>Micro- and nanoimprint techniques</li> <li>A chip-based system for cell manipulation and cellular function analysis</li> <li>Multi-functional biological scanning probe microscope</li> </ul>	Maskless micro- and nano-structuring techniques MEMS-based plotform for in vitro manipulation MEMS-based plotform for in vitro manipulation MEMS-based plotform for in vitro manipulation MEMS-based plotform for in vitro manipulation and analysis of living cells
客員部門 <i>Guest Chair</i> セキュアデバイス研究センター Secure Device Research Center	■研究分野 ■研究目的 · 意義	計算論的神経科学 脳を知るために脳を創り、脳を創るために脳 を知り、また最終的には脳を創ることができ る程度に脳を知ることを目指しています	
	<ul> <li>■最近の研究課題</li> <li>■Section</li> <li>■Objective</li> <li>■Current Topics</li> </ul>	<ul> <li>・小脳の内部モデル</li> <li>・ロボットの見まね学習</li> <li>・脳活動推定アルゴリズムの開発</li> <li>・ブレインマシンインタフェースの開発</li> <li>Bio-device Section</li> <li>Computational Study of the Brain</li> <li>Computational Neuroscience</li> <li>Internal Models in the Cerebellum</li> <li>Robot Learning by watching</li> </ul>	新規に開発した、51自由度を持つヒューマノイド ロボットCB i Computational Brain -interface
客員部門 Guest Chair セキュアデバイス研究センター Secure Device Research Center 田中研究室 TANAKA Group	■研究分野 ■研究目的・意義 ■最近の研究課題 ■Section ■Objective ■Current Topics	<ul> <li>セキュアデバイス研究センター</li> <li>・麻痺患者・高齢者向けライフサポート機器の開発</li> <li>・熟練者の代わりとなる自動異常診断</li> <li>・麻痺患者ニューロリハビリテーション用・高齢者運動促進用歩行補助機の開発</li> <li>・上肢作業・起立着座・持ち上げ等の動作補助機の開発</li> <li>・レーザ反射光を用いた歯車装置自動異常診断技術の開発</li> <li>Secure Device Research Center</li> <li>・ Development of life support apparatuses for the elderly and apoplexy patients</li> <li>・ Automatic abnormal diagnosis instead of skilled workers</li> <li>・ Development of a walking assistance apparatus enabled for neuro-rehabilitation of patients and for the promotion of exercise for the elderly</li> </ul>	
田中 英一郎 客員准教授 Assoc. Prof. Eiichiro TANAKA tanakae@mech.saitama-u.ac.jp http://s-read.saitama-u.ac.jp/researcher s/pages/researcher/TEZTOwiw		<ul> <li>Development of assistance apparatuses for upper limbs, standing-up motion, and lifting-up motion</li> <li>Development of a method of the automatic diagnosis for geared machines using laser beam reflection</li> </ul>	

準客員部門	■研究分野	認知機構	Dorsoleteral Visual cottex Lateral pesiculate N.
Guest Chair セキュアデバイス研究センター	■研究目的 · 意義	<ul> <li>・生物の視覚機能およびその原理の解明とロボットビジョンへの応用</li> <li>・神経細胞の物理的情報処理原理の解明とその電気的等価回路の実現</li> </ul>	Vestihalir cetaa nackeus Dates sectors Dates of the sectors Da
Secure Device Research Center	■最近の研究課題	・眼球運動制御の原理を用いた両眼アクティブビジョン	Vestibular Organ Deskonster Mada retina
張研究室 ZHANG Group		<ul> <li>・神経細胞の電気的等価回路と信号解析</li> <li>・眼球固視微動の計測システムの開発及び固 視微動の解析</li> </ul>	Terrar Terr
		・数学を用いた神経眼科疾患の局在診断 ・両眼アクティブ監視カメラ	回版水平運動の祝見信号関連の秤舵控码 Neural pathways of horizontal binocular motor system
	■Section	Information Processing and Recognition	
■	■Objective	<ul> <li>Investigate of life vision and applications to Robot vision</li> <li>Analyze the signal processing function of neuron physically and structure the equivalent circuits.</li> </ul>	
<b>張 時林</b> 客員教授 Assoc. Prof. Xiaolin Zhang	■Current Topics	<ul> <li>Binocular active vision</li> <li>Electrical equivalent circuit of neuron</li> <li>Development of fixational eye movements</li> </ul>	
zhang@pi.titech.ac.jp		detection system <ul> <li>Binocular active security camera system</li> </ul>	眼球運動神経モデルを用いた Robo-eye(輻輳)
http//www.zhang.pi.titech.ac.jp		· Dinocular active security carriera system	The setup of a vergence experiment
進安昌部門	■研究分野	動的システム	
準客員部門 Guest Chair	■研究分野 ■研究目的 · 意義	動的システム 流体駆動システムの計測制御方法の探求	
		<ul> <li>流体駆動システムの計測制御方法の探求</li> <li>・触覚を有する遠隔操縦対応型低侵襲外科手 術用ロボットシステム</li> <li>・非接触型空気圧サーボテーブルシステムの 超精密位置決め制御</li> <li>・空気圧ゴム人工筋を用いたパワーアシスト 装置</li> </ul>	
Guest Chair セキュアデバイス研究センター	■研究目的・意義	<ul> <li>流体駆動システムの計測制御方法の探求</li> <li>・触覚を有する遠隔操縦対応型低侵襲外科手 術用ロボットシステム</li> <li>・非接触型空気圧サーボテーブルシステムの 超精密位置決め制御</li> <li>・空気圧ゴム人工筋を用いたパワーアシスト</li> </ul>	
Guest Chair セキュアデバイス研究センター Secure Device Research Center 川嶋研究室	■研究目的・意義 ■最近の研究課題 ■Section	<ul> <li>流体駆動システムの計測制御方法の探求</li> <li>・触覚を有する遠隔操縦対応型低侵襲外科手 術用ロボットシステム</li> <li>・非接触型空気圧サーボテーブルシステムの 超精密位置決め制御</li> <li>・空気圧ゴム人工筋を用いたパワーアシスト 装置</li> <li>・鉄道車輌や半導体製造装置用空気ばねのア クティブ制御</li> <li>・実験と数値計算の融合による流れ場のモニ タリングシステム</li> <li>Dynamic Systems</li> </ul>	ず で で で で で で で で で で で で で
Guest Chair セキュアデバイス研究センター Secure Device Research Center 川嶋研究室	■研究目的・意義 ■最近の研究課題	<ul> <li>流体駆動システムの計測制御方法の探求</li> <li>・触覚を有する遠隔操縦対応型低侵襲外科手 術用ロボットシステム</li> <li>・非接触型空気圧サーボテーブルシステムの 超精密位置決め制御</li> <li>・空気圧ゴム人工筋を用いたパワーアシスト 装置</li> <li>・鉄道車輌や半導体製造装置用空気ばねのア クティブ制御</li> <li>・実験と数値計算の融合による流れ場のモニ タリングシステム</li> <li>Dynamic Systems</li> <li>Control and measurement of fluid power</li> </ul>	Experimental scenery with the developed multi DOFs forceps
Guest Chair セキュアデバイス研究センター Secure Device Research Center 川嶋研究室 KAWASHIMA Group CAWASHIMA Group CAWASHIMA Group CAWASHIMA Group CAWASHIMA Group CAWASHIMA GROUP CAWASHIMA GROUP CAWASHIMA GROUP	■研究目的・意義 ■最近の研究課題 ■Section	<ul> <li>流体駆動システムの計測制御方法の探求</li> <li>・触覚を有する遠隔操縦対応型低侵襲外科手 術用ロボットシステム</li> <li>・非接触型空気圧サーボテーブルシステムの 超精密位置決め制御</li> <li>・空気圧ゴム人工筋を用いたパワーアシスト 装置</li> <li>・鉄道車輌や半導体製造装置用空気ばねのア クティブ制御</li> <li>・実験と数値計算の融合による流れ場のモニ タリングシステム</li> <li>Dynamic Systems</li> <li>Control and measurement of fluid power systems</li> <li>・ Forceps manipulator for telesurgery with force display</li> <li>・ Accurate position control of a pneumatic servo table</li> <li>・ Power assist robot arm using pneumatic</li> </ul>	Experimental scenery with the developed multi
Guest Chair セキュアデバイス研究センター Secure Device Research Center 川嶋研究室 KAWASHIMA Group での45-924-5032 居室: R2-420 同 R2-46 引嶋 健嗣 客員教授	■研究目的・意義 ■最近の研究課題 ■Section ■Objective	<ul> <li>流体駆動システムの計測制御方法の探求</li> <li>・触覚を有する遠隔操縦対応型低侵襲外科手術用ロボットシステム</li> <li>・非接触型空気圧サーボテーブルシステムの超精密位置決め制御</li> <li>・空気圧ゴム人工筋を用いたパワーアシスト装置</li> <li>・鉄道車輌や半導体製造装置用空気ばねのアクティブ制御</li> <li>・実験と数値計算の融合による流れ場のモニタリングシステム</li> <li>Dynamic Systems</li> <li>Control and measurement of fluid power systems</li> <li>・Forceps manipulator for telesurgery with force display</li> <li>・Accurate position control of a pneumatic servo table</li> <li>・Power assist robot arm using pneumatic artificial rubber muscle</li> <li>・Active control of air spring systems for railway</li> </ul>	Experimental scenery with the developed multi DOFs forceps Serve Table with Utra Prevision Stage Nozze-flapper
Guest Chair セキュアデバイス研究センター Secure Device Research Center 川嶋研究室 KAWASHIMA Group CAWASHIMA Group CAWASHIMA Group CAWASHIMA Group CAWASHIMA Group CAWASHIMA GROUP CAWASHIMA GROUP CAWASHIMA GROUP	■研究目的・意義 ■最近の研究課題 ■Section ■Objective	<ul> <li>流体駆動システムの計測制御方法の探求</li> <li>・触覚を有する遠隔操縦対応型低侵襲外科手 術用ロボットシステム</li> <li>・非接触型空気圧サーボテーブルシステムの 超精密位置決め制御</li> <li>・空気圧ゴム人工筋を用いたパワーアシスト 装置</li> <li>・鉄道車輌や半導体製造装置用空気ばねのア クティブ制御</li> <li>・実験と数値計算の融合による流れ場のモニ タリングシステム</li> <li>Dynamic Systems</li> <li>Control and measurement of fluid power systems</li> <li>・Forceps manipulator for telesurgery with force display</li> <li>・Accurate position control of a pneumatic servo table</li> <li>・Power assist robot arm using pneumatic artificial rubber muscle</li> </ul>	Experimental scenery with the developed multi DOFs forceps
Guest Chair セキュアデバイス研究センター Secure Device Research Center 川嶋研究室 KAWASHIMA Group での45-924-5032 居室: R2-420 同 R2-46 引嶋 健嗣 客員教授	■研究目的・意義 ■最近の研究課題 ■Section ■Objective	<ul> <li>流体駆動システムの計測制御方法の探求</li> <li>・触覚を有する遠隔操縦対応型低侵襲外科手術用ロボットシステム</li> <li>・非接触型空気圧サーボテーブルシステムの超精密位置決め制御</li> <li>・空気圧ゴム人工筋を用いたパワーアシスト装置</li> <li>・鉄道車輌や半導体製造装置用空気ばねのアクティブ制御</li> <li>・実験と数値計算の融合による流れ場のモニタリングシステム</li> <li>Dynamic Systems</li> <li>Control and measurement of fluid power systems</li> <li>・Forceps manipulator for telesurgery with force display</li> <li>・Accurate position control of a pneumatic artificial rubber muscle</li> <li>・Active control of air spring systems for railway vehicle and semiconductor manufacturing</li> </ul>	Experimental scenery with the developed multi DOFs forceps

客員部門 Guest Chair	■研究分野	特許情報処理	key articles
 知的財産利用支援システム	■研究目的 · 意義	特許情報を効率良く利用するための技術とそ の応用システムの開発	Q = (q1, q2,, qk) Extraction of query words (summarization)
Intellectual Property Utilization System 岩山研究室 IWAYAMA Group	■最近の研究課題	・特許検索用テストコレクションの構築 ・特許文献読解支援 ・特許マップ作成支援	Calculation of sim (Q, di) for i = 1N d1 d2 d3 Target DB dN The documents are sorted by sim (Q, *),
	■Section	Patent Information Processing	and a designated number of top scored documents are output. 連想検索の概要 Overview of the Associative Search
<b>₩</b> 045-924-5294	■Objective	Development of efficient and effective techniques of patent information processing and their applications	P(C s) P(s d)
★ 243-524-5234 居室: R2-725 送山 真 客員教授	■Current Topics	<ul> <li>Constructing test collection for patent retrieval.</li> <li>Effective patent document browser.</li> </ul>	for topic1
ーロ デ 各員教校 Prof. Makoto IWAYAMA		(Semi-)Automatic patent map generation.	summary for topic2
iwayama@pi.titech.ac.jp			ペー threshold パッセージ検索および抜粋 Passages as Extracts
客員部門 Guest Chair	■研究分野	特許情報処理	Pater Research Devicency Spectrum Device Spect
	■研究分野 ■研究目的・意義	特許情報処理 特許ライフサイクルにおける各種の作業の効 率化,品質向上を目的とした特許工学につい ての研究	Patent Research         Developing Specification         Jagenta         Jakanne           Patent Research         Constraint
Guest Chair		特許ライフサイクルにおける各種の作業の効 率化,品質向上を目的とした特許工学につい	Peter Beauch Peter Beauch Pe
Guest Chair 知的財産利用支援システム Intellectual Property Utilization System 谷川研究室	■研究目的・意義	特許ライフサイクルにおける各種の作業の効率化、品質向上を目的とした特許工学につい ての研究 ・統合的特許工学システム ・特許出願書類半自動生成エンジン	Integral Prior Equipants from           Prior Based Prior Equipants from (Constraints) (Const
Guest Chair 知的財産利用支援システム Intellectual Property Utilization System 谷川研究室	■研究目的・意義 ■最近の研究課題	特許ライフサイクルにおける各種の作業の効率化、品質向上を目的とした特許工学につい ての研究 ・統合的特許工学システム ・特許出願書類半自動生成エンジン ・特許書類品質評価エンジン	Interaction Topics           [Interaction from the provided in
Guest Chair 知的財産利用支援システム Intellectual Property Utilization System A川研究室 TANIGAWA Group でのののののののののののののののののののののののののののののののののののの	■研究目的・意義 ■最近の研究課題 ■Section	特許ライフサイクルにおける各種の作業の効 率化、品質向上を目的とした特許工学につい ての研究 ・統合的特許工学システム ・特許出願書類半自動生成エンジン ・特許書類品質評価エンジン Patent Information Processing Development of efficient and effective techniques of patent information processing and their applications ・Constructing test collection for patent	Image: Answer Types of the second of the
Guest Chair 知的財産利用支援システム Intellectual Property Utilization System A川研究室 TANIGAWA Group デANIGAWA Group のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	■研究目的・意義 ■最近の研究課題 ■Section ■Objective	<ul> <li>特許ライフサイクルにおける各種の作業の効率化、品質向上を目的とした特許工学についての研究</li> <li>統合的特許工学システム</li> <li>特許出願書類半自動生成エンジン</li> <li>特許書類品質評価エンジン</li> <li>Patent Information Processing</li> <li>Development of efficient and effective techniques of patent information processing and their applications</li> <li>Constructing test collection for patent retrieval.</li> <li>Effective patent document browser.</li> </ul>	Image: Answer Types of the second of the
Guest Chair 知的財産利用支援システム Intellectual Property Utilization System A川研究室 TANIGAWA Group でのののののののののののののののののののののののののののののののののののの	■研究目的・意義 ■最近の研究課題 ■Section ■Objective	特許ライフサイクルにおける各種の作業の効 率化、品質向上を目的とした特許工学につい ての研究 ・統合的特許工学システム ・特許出願書類半自動生成エンジン ・特許書類品質評価エンジン Patent Information Processing Development of efficient and effective techniques of patent information processing and their applications ・Constructing test collection for patent retrieval.	

			Laser Chip
客員部門 Guest Chair	■研究分野	フォトニクス・デバイス	
先端フォトニクス	■研究目的 ・ 意義	次世代光通信用光半導体集積デバイスの研究 開発	
Advanced Photonics 石井研究室	■最近の研究課題	・デジタル・コヒーレント通信用狭線幅波長可変レーザ	Micro-ITLA
17开WI 元主 ISHII Group	_	<ul> <li>・高速データ通信用変調器集積光源アレイ</li> <li>・小型高速半導体変調器</li> <li>・高速波長可変レーザ</li> </ul>	デジタル・コヒーレント用狭線幅波長可変レーザ Narrow linewidth tunable laser for digital coherent systems
	■Section	・ 向迷波 文 り 変 レー り Photonic Devices	
	■Objective	Integrated optical semiconductor devices for	Tooghe TOSK
☎045-924-5068 居室:R2-816		next generation photonic networks	
石井 啓之 <sub>客員教授</sub>	■Current Topics	Narrow spectral linewidth tunable lasers for digital coherent network systems	
Prof. Hiroyuki ISHII ishii.hiroyuki@lab.ntt.co.jp	-	<ul> <li>Integrated light sources for high-speed data communications</li> <li>Compact semiconductor-based modulators</li> </ul>	100GbE用電界吸収型変調集積 レーザアレイ・モジュール
Ishinni oyuki@iab.htt.co.jp		High-speed tunable lasers	Integrated light source for 100GbE
客員部門	■研究分野	光エレクトロニクスの応用に関する研究	Not Signal Input Pump Input Signal order
Guest Chair	<ul><li>■研究目的・意義</li></ul>	次世代ネットワーク用光信号処理デバイスの	
先端フォトニクス Advanced Photonics		研究開発	Sgol Parp
鈴木研究室	■最近の研究課題	<ul> <li>・ 導波路型, 空間光学型, 光スイッチの研究開発</li> <li>・ 空間多重通信用光デバイスの研究</li> </ul>	NU Fende
SUZUKI Group	-	・波長分散補償・制御デバイスの研究	ラマン増幅器励起光源 Pump light source for distributed Raman amplification in multi-core fibers
		Optoelectronics	Cycle brane (MG)
<b>■</b> <b>2</b> 045-924-5068	■Objective	Research on optical signal processing devices for next generation optical network	
居室:R2-603	■Current Topics	Optical switches including waveguide-based and free space optical switches	Fig. 1. (c) Schemetric degrees of TOOC consisting of as ANTC bell printigs and m LCOA. (c) channel may as the LCOA. (a) (b) (c)
鈴木 賢哉 客員教授		<ul> <li>Devices for optical spatial division multiplexing</li> </ul>	1 200 0 000 1084.2 1584.6 1588.6 1588.6 1589.6 1589.6 1589.6 1589.6 1589.6
Prof. Kenya SUZUKI			Wiskebergith [mm]
Prof. Kenya SUZUKI s.kenya@lab.ntt.co.jp	-	Research on devices for tunable optical dispersion compensation	多チャネル波長分散補償デバイス Multi-Channel Tunable Dispersion Compensator

Research Activity

### 3.1 創造研究棟と共同研究テーマ Creative Research Laboratory and Cooperative Research Projects

すずかけ台地区3研究所(資源化学研究所,精密工学研究所,応用セラミックス研究所)は、平成7年度、文部省のCOE形成 支援プログラムの一つである研究環境高度化支援プログラムにより、1,500平米の建物新営と大型設備の導入を認められた。本 研究所は、創造研究棟と呼ばれることになったこの建屋の3階に、メカノ・マイクロ・プロセス室(クリーンルーム、クラス 1,000)、材料評価室(クリーンルーム、クラス10,000)、バーチャルメディア実験室の3実験室を整備し、また主としてナノ・ マイクロメカニズム研究のために真空加工システム一式を購入した。現在、以下のような共同研究を実施している。

①三次元高集積ナノ・マイクロメカニズムの研究

②強誘電体薄膜の形成と物性制御、マイクロ材料評価に関する研究

③仮想メディア環境に関する研究

A 1,500-square-meter building named Creative Research Laboratory has been built to support the further development of three research laboratories at Suzukakedai campus as Center of Excellence in the fiscal year of 1995 by the Ministry of Education. The Precision and Intelligence Laboratory has opened three rooms in the laboratory: Mechano-Micro Processing Room, Materials Characterization Room and Virtual Media Experiment Room. The mechano-micro processing room is equipped with facilities for developing nano-micro mechanisms. Using the rooms, following cooperative research projects are in progress:

①Three-dimensional integration of nano-micro mechanisms

②Formation and characterization of ferroelectric films and micro-materials

③Virtual media environment



メカノマイクロプロセス室 Mechano-micro Processing Room







バーチャルメディア実験室 Virtual Media Experiment Room



# 3.2 クリーンルーム Clean Rooms

メカノマイクロプロセス室の発展版として生物系にも対応可能なメカノバイオティッククリーンルームをJ2棟1階に設置 している。

MEMS/NEMSとバイオテクノロジーを融合した新しい研究分野の展開を図っている。

Mechano-Biotic Clean Room for bio-related researches has been built on the ground floor of the J2 building, as an extended version of the Mechano-Micro Processing Room.

Interdisciplinary development on MEMS/NEMS and biotechnology is expected by the facility.



メカノバイオティッククリーンルーム Mechano-Biotic Clean Room

ナノ・マイクロシステムクリーンルームはJ2棟1Fに設置され,光デバイスおよび電子デバイスの製作とその融合に必要 な,薄膜形成,リソグラフィー,ナノレベル機械加工,電子顕微鏡などを導入し,超並列光システムやナノ電子デバイスの研 究について進化・深化を図っている。

Nano- and micro-system Clean Room for photonics and electronics researches has been built on the ground floor of the J2 building. The facilities of the thin-layer depositions, lithography, nano-scale numerical-control machine, and scanning electron microscope are utilized for development of the photonics- and electronics-devices and their integration.



ナノ・マイクロシステムクリーンルーム Nano- and micro-system Clean Room

微細加工装置や電子顕微鏡によるデバイス製作が可能 Nanoscale fabrication processes and characterization systems are available for device fabrication.





表1	研究系職員数 Number	2015年8月1日現在			
	区分 Position	教授 Professor	准教授 Assoc. Prof.	助教 Asst. Prof.	計 Total
	定員 Regular Staff	17	17	24	58
	現員 Actual Staff	(8) 15	(1) 13	18	(9) 46

※()内の数字は、セキュアデバイス研究センター客員研究部門および連携客員研究分野(学内措置)の客員教員数で外数

# 表2 敷地・建物 Site and Buildings

建物名称 Building Name	構造 Number of Floors	建築面積(㎡) Floor Space	延面積(㎡) Total Floor Space
本館(高層棟) Main Bldg.	鉄骨鉄筋コンクリート9階 9 floors and 1 floor basement	901	7,039
機械工場(A棟) Sub-BldgA(Machine Shop)	鉄筋コンクリート2階 2 floors	494	656
実験棟(B棟) Sub-BldgB(Lab Space)	鉄筋コンクリート2階 2 floors	514	1,001
実験棟(C棟) Sub-BldgC(Lab Space)	鉄筋コンクリート2階 2 floors	541	711
金属工場(D棟) Sub-BldgD(Lab Space)	鉄筋コンクリート2階 2 floors	102	208
コンプレッサ室(E棟) Sub-BldgE(Lab Space)	鉄筋コンクリート平屋 1 floor	18	18
創造研究棟 Creative Research Lab.	鉄筋コンクリート3階 3 floors	489	1,500
合同棟2号館・産学共同研究棟 (J2・J3棟)	鉄筋コンクリート20階建		(15,750)
Interdepartmental Building	J2棟1階103号室 メカノバイオティッククリーンルーム	119	007
	J2棟1階103号室 ナノ・マイクロシステムクリーンルーム	108	227
	J 3棟10階1021, 1022号室(計5単位)	120	120
	J 3棟11階1114, 1115, 1116, 1119, 1120, 1121号室(計12単位)	286	286
	合計 Total	3,692	11,766

表3	経費 (2014年度) Budge		単位:千円(the figures are in 1000 yen)
		区分 Division	金額 Amount of money
		人件費 Personnel	521,923
	運営交付金 University Expenditure	物件費 Instruments	171,975
		施設整備費 Equipments (Extra)	0
		小計 Subtotal	693,898
	科学研究費補助金 Grant-ir	n-Aid for Scientific Research	164,729
	学術研究助成基金助成金 (	Grant-in-Aid for Scientific Research	53,283
	奨学寄附金 Research Gra	37,188	
	受託研究費 Grant for Coop	131,585	
	共同研究費 Grant for Coop	perative Research with Industries ( II )	24,031
	その他 And Others		47,850
		小計 Subtotal	458,666
		合計 Sum Total	1,152,564

表4	大学院学生等員数 <b>(2014年度)</b> Number of Post Graduate Students		
		人数	うち 外国人
	大学院学生・博士後期課程 Graduate student/Doctor course	58 (22)	25 (1)
	大学院学生・修士課程 Graduate student/Master course	177	29
	学部生 Undergraduate	23	1
	合計 Total	258 (22)	55 (1)

※( )内の数字は,社会人で外数

表5	海外渡航者数 <b>(2014年度)</b> Countries Visited by Staff Members			
	渡航先 Country(Region)	人数		
	アジア Asia	45		
	北米 North America	27		
	中南米 Central and South America	0		
	ヨーロッパ Europe	51		
	オセアニア Oceania	2		
	中東 Middle East	0		
	アフリカ Africa	0		
	合計 Total	125		

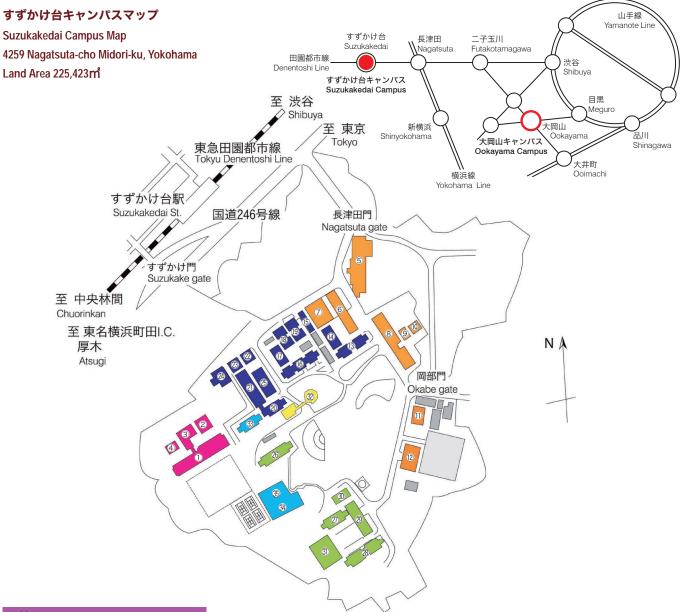
# ■職員 Staff (2015.9.1 現在)

部門名	分野名	教授	准教授		教
Division	Section	Professor	Associate Professor	Assistant	Professor
所長室		新野秀憲			
Director's Office		H. SHINNO (5020, R2–108,			
知能化工学	知覚情報処理	(3020, 112-100, ⊕112-1)		   三武裕玄	
Advanced Information	Intelligent Information	N. NAKAMOTO	H. TAKAMURA	H. MITAKE	
Processing	Processing	(5017, R2–516, 令R2–5)	(5015, R2–814,	(5049, R2–624,	
5	認知機構	奥村学	吉村奈津江	笹野遼平	
	Information Processing and	M. OKUMURA	N. YOSHIMURA	R. SASANO	
	Recognition	(5067, R2–720,	(5086, R2-810,	(5295, R2−728, 令R2−7)	
	ヒューマン	佐藤 誠	長谷川晶一	赤羽克仁	神原裕行
	インターフェイス	M. SATO	S. HASEGAWA	K. AKAHANE	H. KAMBARA
極微デバイス	Human Interface 電子デバイス	(5050, R2-514, 令R2-13) (益 一哉)*	(5049, R2-624, 令R2-20) 伊藤浩之	(5050, R2-513, 令R2-13) 山根大輔	(5054, J3−1120, ⊕J3−10)
1型版テバイス Advanced Microdevices	电ナナバイス Electron Devices	(益一成)本 K. MASU	伊藤冶之  H. ITO	山心へ開  D. YAMANE	
Auvanceu microuevices	LIECTION DEVICES	(5010, S2–408, \$S2–14)	(5010, S2–408, ⇔S2–14)		
	光デバイス	植之原裕行			
	Optical Devices	H. UENOHARA			
		(5038, R2-820,			
	波動応用デバイス	中村健太郎	田原麻梨江	水野洋輔	
	Applied Acoustic Devices	K. NAKAMURA	M. TABARU	Y. MIZUNO	
		(5090, R2−718,	(5052, R2−713, 令R2−25)	(5052, R2−714,	
精機デバイス	超微細加工	新野秀憲			
Precision Machine Devices	Ultrafine Machining	H. SHINNO			
	 精密機素	(5469, G2-304,		(飯野 剛)	
	有省儉系 Precision Machine Elements	北條春夫 H. HOUJOH	松村茂樹 S. MATSUMURA	(飯野 剛) T. IINO	
		(5078, R2–414,	(5041, R2–416, \$R2–34)	(5078, R2–415,	
	 集積マシン	進士忠彦	(0011, 112, 110, 112, 04)	(土方 亘)	
	Integrated Mechanisms	T. SHINSHI		W. HIJIKATA	
		(5095, R2−316,		(5094, R2−313,	
高機能化システム	制御システム			嚴祥仁	
Advanced Mechanical Systems	System Control			S. I. EOM	
				(5034, R2−219,	
	動的システム	吉田和弘	只野耕太郎	尹 鍾晧	
	Dynamic Systems	K. YOSHIDA	K. TADANO	C. YOUN	
		(5011, R2-218,	(5032, R2-420,	(5486, R2-417, 令R2-45)	
	知的システム	初澤 毅 T. HATSUZAWA	栁田保子  Y. YANAGIDA	西迫貴志 T. NISISAKO	(朴 鍾淏) J. PARK
	Intelligent Systems	(5037, R2–318, \R2–6)	(5039, R2–308, ⇔R2–23)	(5036, R2–320, 令R2–6)	(5088, R2–310, \$R2–23)
先端材料	材料設計	細田秀樹	1 (0000), 112 (000), ⊕ 112 (20) 1 稲邑朋也	田原正樹	[ (8888, 12 818, √12 28)  篠原百合
Advanced Materials	Materials Design	H. HOSODA	T. INAMURA	M. TAHARA	Y. SHINOHARA
		(5057, R2–916,	(5058, R2–914,	(5061, R2–919,	(5061, R2-913,
	極限材料	堀江三喜男	佐藤千明	(関口 悠)	
	Mechanics and	M. HORIE	C. SATO	Y. SEKIGUCHI	
	Engineering Design	(5048, R2-214,	(5062, G2−516, ⊕G2−20)	(5012, R2−216,	
	機能評価		曽根正人	CHANG. Tso-Fu Mark	
	Advanced Materials Evaluation		M. SONE	(EG21 D2 006 AD2 25)	
共通			(0043, KZ-920, ⊕KZ-35)	(5631, R2-906, ⇔R2-35)	
共通 Common Research				飯野 剛 T. IINO 関口 悠 Y. SEKIGUCHI	土方 亘 W. HIJIKATA 私 領涅 I DADK
フォトニクス集積システム	研究センター		宮本智之	坂口孝浩	中濵正統
Photonics Integration System Re		F. KOYAMA	T. MIYAMOTO	T. SAKAGUCHI	M. NAKAHAMA
センター長 小山二三夫		(5068, R2–603,	(5059, R2-817,	(5026, R2-819,	(5077, R2–605, 令R2–22)
セキュアデバイス研究セン		(小池康晴) **	金俊完		
Secure Device Research Center		Y. KOIKE	J. W. KIM		
センター長 小池康晴		(5054, J3−1119, ⊕J3−10)			
	(客員部門)	柴田隆行(豊橋科技大)			
	(Guest Chair)	T. SHIBATA (5037, R2-318	E. TANAKA (5094, R2–313)		
		川人光男(国際電通基礎技研)			
		M. KAWATO (5054, J 3-1120)			
	(準客員部門) (Guest Chair)		国科学院上海微系統与信息技術研)		
		(5069, R2-806, 令R2-11) 川嶋健嗣 K. KAWASHIM	A (南古匠利振利士)		
		(5032, R2-420, 令R2-46)	A (宋示区仲困仲八)		
			(日立製作所)		
Intellectual Property Utilization S		(5294, R2–725)			
	Jeren (Guest Shull)	谷川英和 H. TANIGAWA	(IRD国際特許事務所)		1
		(5294, R2–725)			
先端フォトニクス(客員部門) Advanced Photonics(Guest Chair)		石井啓之 H.ISHII (NTT)	1		1
		(5068, R2–603)			
		鈴木賢哉 K. SUZUKI (N	TT)		1
		(5068, R2-603)			
オポカけム地区車政如公務	・研究所グループ	主査 関根正光	職員 柴山直子		
			a		1
(精密工学研究所事務室) Administration Office		Chief M. SEKINE (5963, R2-114, ⇔R2-2)	Staff N. SHIBAYAMA (5964, R2–114, R2–2)		

 (注)(
 )の数字は、内線番号、棟番号一部屋番号、ポスト番号 The second numbers before and after the hyphen show the tower and room number, respectively. The last number is the POST number.

 \*
 フロンティア研究機構
 ソリューション研究機構
 異種機能集積研究センター(Frontier Research Center, Solutions Research Laboratory (SSRL), ICE Cube Center)

 \*\*
 統合研究院
 ソリューション研究機構
 ニューロリハビリテーションプロジェクト(Solutions Research Laboratory (SSRL), Neuro-rehabilitation Project)



#### B地区

- ① 生命理工学研究科棟
- Graduate School of Bioscience and Biotechnology Bldg.
- ② バイオ研究基盤支援総合センター(アイソトープ棟)
- Center of Biological Resources and Informatics (Radio Isotope Research Bldg.)
- ③ バイオ研究基盤支援総合センター(遺伝子実験棟) Center of Biological Besources and Informatics (Gene Besearch Bldg.)
- ④ バイオ研究基盤支援総合センター(生物実験棟)
- Center of Biological Resources and Informatics (Bioinformatics Bldg.)

#### S 地区

- ⑤ 総合研究館
- Research Administration Office

   ⑥
   フロンティア創造共同研究センター
- Frontier Collaborative Research Center (7) 元素戦略研究センター
- Materials Research Center for Element Strategy ⑧ 図書館すずかけ台分館
- Suzukakedai Library
- 9 超高圧電子顕微鏡室
   Ultra-High Voltage Electron Microscope Laboratory
- 10 総合研究館別館
- Annex of Research Administration Office ① 廃水処理施設
- Water Renovation Plant
- (2) 設備センター
- Utility Center

# R地区

- 資源化学研究所棟 Chemical Resources Laboratory Bldg.
- 資源化学研究所A棟
- Chemical Resources Laboratory Bldg. –Annex A

- ⑤ 資源化学研究所B棟
- Chemical Resources Laboratory Bldg. –Annex B 6 精密工学研究所・像情報棟
- Precision & Intelligence Laboratory Bldg. ⑦ 精密工学研究所A棟
- Precision & Intelligence Laboratory Bldg. Annex A (18) 精密工学研究所B棟
- Precision & Intelligence Laboratory Bldg. –Annex B 19 精密工学研究所C棟
- Precision & Intelligence Laboratory Bldg. –Annex C 20 応用セラミックス研究所高層棟
- 応用セラミックス研究所高層棟 Materials and Structures Laboratory High – rise Bldg.
   応用セラミックス研究所低層棟
- 応用セラミックス研究所低層棟 Materials and Structures Laboratory Low – rise Bldg.
   応用セラミックス研究所A棟
- ② 応用セラミックス研究所A棟 Materials and Structures Laboratory Bldg. – Annex A
   ② 応用セラミックス研究所B棟
- Materials and Structures Laboratory Bldg. Annex C の
  応用セラミックス研究所C棟
- Materials and Structures Laboratory Bldg. Annex C ③ 創造研究実験棟
- Creative R

#### G地区

- 26 総合理工学研究科棟1号館
- Interdisciplinary Graduate School of Science and Engineering Bldg.1 ② 総合理工学研究科棟2号館
- Interdisciplinary Graduate School of Science and Engineering Bldg.2 2 総合理工学研究科棟3号館
- Interdisciplinary Graduate School of Science and Engineering Bldg.3
   総合理工学研究科棟4号館
- Interdisciplinary Graduate School of Science and Engineering Bldg.4 ③ MHD発電実験棟
- MHD Laboratory Bldg
- ③ 総合理工学研究科棟5号館
- Interdisciplinary Graduate School of Science and Engineering Bldg.5

#### H地区

② 大学会館(すずかけホール)

#### J地区

33	合同棟1	号館

- J1 Bldg. 3 合同棟2号館
- 月 日 同 休 と ・5 4日 J2 Blda.
- ③ 合同棟3号館
- J3 Bldg.



Precision and Intelligence Laboratory Tokyo Institute of Technology

http://www.pi.titech.ac.jp